(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-203871

(P2004-203871A)

(43) 公開日 平成16年7月22日 (2004.7.22)

(51) Int.C1. ⁷	FI		テーマコ・	ード (参考)
CO7D 213/81	CO7D	213/81	4 C O 5	5 1
A61K 31/4375	A61K	31/4375	4C06	3
A61K 31/4418	A61K	31/4418	4C06	5
A 6 1 K 31/4439	A61K	31/4439	4 C O 8	6
A61K 31/444	A61K	31/444		
	審査請求 未	請求 請求項	の数 12 〇L (全 58 頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2003-414006 (P2003-414006)	(71) 出願人	000006677	
(22) 出願日	平成15年12月12日 (2003.12.12)		山之内製薬株式会社	
(31) 優先権主張番号	特願2002-361550 (P2002-361550)		東京都中央区日本橋本町2	2丁目3番11号
(32) 優先日	平成14年12月13日 (2002.12.13)	(74) 代理人	100089200	
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 長井 省三	
		(74) 代理人	100098501	
		1	弁理士 森田 拓	
		(74) 代理人	100109357	
			弁理士 矢野 恵美子	
		(72) 発明者	岩田 正洋	
			茨城県つくば市御幸が丘	21 山之内製
			薬株式会社内	
		(72) 発明者	河野 則征	
			茨城県つくば市御幸が丘	21 山之内製
			薬株式会社内	
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】医薬組成物

(57)【要約】

【課題】 4型ホスホジエステラーセが関与する呼吸器疾患、殊に気管支 息や慢性 閉塞性肺疾患等の予防・治療に有用な医薬組成物を提供すること。

【解決手段】 6位にアルコキシ基等で置換されていてもよいフェニル基を、2位にN-置換カルパモイル基又は窒素原子で結合する含窒素へテロ環ーカルボニル基をされずれ有するピリジン誘導体又はその塩が、強力且つ選択的な4型ホスホジエステラーゼ阻害活性を有することを知見し、医薬上有用であることを見出した。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(I)で示されるピリジン誘導体又はその製薬学的に許容される塩と、製薬学的に 許容される担体とからなる医薬組成物。

【化1】

(式中の記号は以下の意味を示す。

 R^0 : H、低級アルキル又は CH_2 (置換されていてもよいフェニル)、

 R^3 : 低級アルケニル、低級アルキニル、置換されていてもよい炭化水素環、置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{51} 、低級アルキレン CO_2R^0 、低級アルキレン $N(R^0)$ 低級アルキル、 $C(R^{53})(R^{54})$ R^{55} 、低級アルキレン $C(R^{53})(R^{54})$ R^{55} ない R^{55} ない R^{55} 、低級アルキレン R^{55} ない R^{55}

 $R^4: H$ 、低級アルキル、低級アルケニル、低級アルキニル、置換されていてもより炭化水素環、 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置換されていてもより炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{51} 、低級アルキレン R^{61} 、低級アルキレン R^{61} 、低級アルキレン R^{61} (R^{61}) R^{61} ($R^$

 $R^{5\,1}$: CO 低級アルキル、CO (置換されていてもよい炭化水素環)、CO (置換されていてもよいへテロ環)、CO 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、CO 低級アルキレン (置換されていてもよいへテロ環)、CN、OH、O 低級アルキル、O (置換されていてもよい炭化水素環)、O (置換されていてもよいヘテロ環)、O 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、O 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、S (置換されていてもよいベテロ環)、S 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、S (置換されていてもよいベテロ環)、S 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、S (置換されていてもよいベテロ環)、N(R^0) (置換されていてもよい炭化水素環)、N(R^0) (置換されていてもよい炭化水素環)、N(R^0) (置換されていてもよいベテロ環)、N(R^0) (置換されていてもよいベテロ環)、N(R^0) (置換されていてもよいベテロ環)、N(R^0) (の 低級アルキレン (置換されていてもよいベテロ環)、N(R^0) (の 0 低級アルキレン (の 0 低級アルキレン (の 0 低級アルキレス)、

 $R^{5\,3}$ 、 $R^{5\,4}$ 及び $R^{5\,5}$:同一又は互いに異なって、H、低級アルキル、 $CO_2\,R^0$ 、 $CON(R^0)(R^{5\,6})$ 、 $R^{5\,1}$ 、又は $R^{5\,6}$ 、

 R^{56} : 置換されていてもよい炭化水素環、置換されていてもよいへテロ環、低級アルキレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{51} 又は低級アルキレン CO_2R^0 、

或りは、NR³R⁴におりて、R³とR⁴が結合するNと一体となって、置換されてりてもより含

20

30

AΩ

窒素ヘテロ環。

但し、以下の化合物を除く:

(1) R^4 が C_{1-6} アルキル、 C_{3-7} シクロアルキル、 C_{1-4} アルキレン フェニル、フェニル、ビリジル、ビリミジル、チアゲリル、又はオキサゲリルのとき、 R^3 が C_{1-6} アルキル、 $(C_{1-4}$ アルキル又は人口ゲンで置換されていてもよいフェニル)、 $CH(R^{00})CO_2R^{00}$ 、 C_{3-7} シクロアルキル、 C_{1-4} アルキレン フェニル、 C_{2-5} アルキレン $N(CH_3)(C_4H_9)$ 、或いは C_{2-5} アルキレン $N(C_2H_5)(C_3H_7)$ である化合物(R^{00} は、同一又は互いに異なってH又は C_{1-4} アルキル。)

(3) NR 3 R 4 において、R 3 $extrm{R}^3$ $extrm{R}^4$ が結合するNと一体となって形成する含窒素ヘテロ環が、(i) 1 乃至 2 個の C_{1-4} アルキル、 CO_2 R 00 、 $CONH_2$ 、 $CON(CH_3)_2$ 、オキソ、OH、 NH_2 又は $N(CH_3)_2$ で置換されていてもよく、不飽和化されていてもよい、1 ピロリジル又は1 ピペリジル:(i) 不飽和化されていてもよい、4 モルホリニル又はチオモルホリン 4 イル:(iii) 4 位がメチル、アセチル又はペンジルで置換されていてもよく、不飽和化されていてもよい、1 ピペラジル:又は、(iv) Fで置換されていてもよいキノリン環、である化合物。)

【請求項2】

4型ホスホジエステラーゼ阻害剤である請求項1記載の医薬組成物。

【請求項3】

呼吸器疾患の予防又は治療剤である請求項2記載の医薬組成物。

【請求項4】

気管支 息の予防又は治療剤である請求項3記載の医薬組成物。

【請求項5】

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の予防又は治療剤である請求項3記載の医薬組成物。

【請求項6】

ピリシン誘導体が、4 (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラシン 1 イル}フェニル)モルホリンである請求項1記載の医薬組成物。

【請求項7】

固形製剤である請求項6記載の医薬組成物。

【請求項8】

4 (4 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル)ピリシン 2 カルホニル]ピペラシン 1 イル}フェニル)モルホリンの結晶。

【請求項9】

粉末X線回折で20(*)10.82.12.86.16.96.19.90.21.76及び22.88のピークを有する請求項8記載の結晶。

【請求項10】

粉末X線回折で20(*)11.66. 14.92. 16.92. 19.44. 20.10. 21.06及び21.90のピークを有する請求項8記載の結晶。

【請求項11】

DSC分析で140~148℃に熱吸収ピーク(補外開始温度(オンセット))を有する請求項8記載の結晶。

【請求項12】

DSC分析で128~131℃に熱吸収ピーク(補外開始温度(オンセット))を有する請求項8記載の結晶。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、フェニルピリジン誘導体を有効成分とする医薬、特に4型ホスホジエステラ

10

20

30

40

- セ (PDE4) 阻害剤に関する。

【背景技術】

[0002]

これまで気道の可逆的閉塞とされてきた 息は、現在では、多くの炎症細胞が関与する慢性気道炎症に基づく気道過敏・気道閉塞を特徴とする疾患としてとらえられるようなった。その患者数はこれまで増加の一途をたどっており、今後もさらに増えることが予想される。

息の治療には現在、抗炎症薬として吸入ステロイド薬が、また気管支拡張薬としてプロカテロール等のβ刺激薬及びアミノフィリンやテオフィリン等のキサンチン誘導体が主に使用されている。

吸入ステロイド薬は、広範な抗炎症作用を有し、 息治療薬としての有用性は高いが、 適切な吸入方法の指導が必要であることやステロイド抵抗性の 息患者の存在などが指摘 されている(ASTHMA 18 1. 69 73 (2000)、内科 81. 485 490 (1998))。

気管支拡張薬は、気道平滑筋にあいて細胞内アデノシン3.5 サイクリックーリン酸(CAMP)の産生酵素であるアデニル酸シクラーセを活性化し、あるいはCAMPの分解酵素であるホスホジエステラーセ(PDE)を阻害することにより細胞内のCAMP濃度を上昇させ、気道平滑筋の収縮を緩解するものである(内科 69.207214(1992))。細胞内CAMP濃度の上昇は、気道平滑筋では収縮の抑制を引き起こすことが知られてあり(Clin. Exp. Aller 9y.22.337344(1992)、Dru9s of the Future.17.799807(1992))、 急症状の改善に有効である。

しかしながら、キサンチン誘導体は血圧降下や強心作用等の全身性副作用を発現すること(J. Cyclic Nucleotide and Protein Phosphorylation Res.. 10. 551 564 (1985)、J. Pharmacol. Exp. Ther.. 257. 741 747 (1991))、また、β刺激薬は脱感作を生じやすく、使用量が増加すると手指振戦、動 等の副作用を生ずることが知られている。【0003】

一方、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、異常な炎症性反応と関連する可逆的ではない気流制限を特徴とする呼吸器疾患であり、現在、世界の死亡原因の第4位であるとされている(Executive summary. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2000))。COPDに対する薬物療法としては、現在、 息と同様、β 刺激薬や抗コリン薬、アミノフィリンやテオフィリン等のキサンチン誘導体といった気管支拡張薬が一般的に使用されている。また、COPDにおいても気道における慢性炎症の存在が閉塞性障害に大きく関与していることが注目されていることから吸入ステロイド薬も使用されるが、吸入ステロイドによる継続的治療はCOPD患者のFEV1 (forced expiratory volume in one second)の長期低下を改善しないことが報告されており(N. Engl. J. Med. 340. 1948 53 (1999)、Lancet 353. 1819 23 (1999)、BMJ 320. 1297 303 (2000)、N. Engl. J. Med. 343. 1902 9 (2000))、COPDの病態を改善しする抗炎症薬が切望されている。

PDEは少なくともPDE1~7の7ファミリーに分類され、それぞれ分布又は機能に違いがあることが解明されてまた(Pro9. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 68. 1 88 (1999))。特にPDE4は、ヌクレオチドの中でもグアノシン8.5. サイクリックーリン酸(cGMP)に作用することなく、cAMPを特異的に分解するものであり、気道平滑筋及び浸潤細胞の両者でその存在が認められている。

PDE4阻害剤は、モルモットにあける抗原及び血小板活性化因子による好酸球浸潤に対し、抑制作用を示し(Eur. J. Pharmacol.. 255. 253 256 (1994))、好酸球からの障害性蛋白(MBP、ECP)の遊離を抑制する(Br. J. Pharmacol.. 115. 39 47(1995))ことが報告されている。 さらに収縮物質(ヒスタミン、メサコリン、LTD4)による気道平滑筋の収縮に対し抑制作用を示すこと(Br. J. Pharmacol.. 113. 1423 1431 (1994))、 息に深く関与すると言われているサイトカインであるIL 4の産生を阻害すること(J. Invest. Dermatol.. 100. 681 684 (1993))、気道における血管透過性の 進に対して抑制作用を発現すること(Fundam. Clin. Pharmacol.. 6. 247 249 (1992))、気道過敏症に対して

10

20

40

50

[0004]

抑制作用を示すこと(Eur. J. Pharmacol.. 275. 75 82 (1995))が報告されている。よって、PDE4阻害剤は 息治療剤として期待されている。

さらにPDE4阻害薬は、COPDにおける気道炎症に関与しているとされる好中球に対し浸潤抑制作用を有すること(Pulm. Pharmacol. Ther. 2001 Mar: 14(2): 157 164)が報告され、また、臨床試験においてもPDE4阻害薬は、COPD患者の呼吸機能を改善しうることが示され(Clin. Exp. Allergy. 1999 Jun: 29 Suppl 2: 99 109)、COPD治療薬としても期待されている。

[0005]

特許文献1には、PDE4阻害活性を有する化合物として下記化合物が開示されている。 【化2】

 $R^{1}O$ A-Y-B-Z

[式中、A、Y及ひBは結合等を、2は R^3 で置換されていてもよいピリジン環等を、 R^3 は CONR 4 R^5 等を意味し、 R^4 は H、 C_{1-6} アルキル、 C_{1-4} アルキルもしくは ハロゲンで置換されていて もよいフェニル、 $CH(R^7)CO_2$ R^6 、 C_{3-7} シクロアルキル、 C_{1-4} アルキレン フェニル又は C_{2-5} アルキレン ジアルキルアミノ(当該ジアルキルアミノ部は炭素数が全部で 5 個以下)、 R^5 は H、 C_{1-6} アルキル、 C_{3-7} シクロアルキル、 C_{1-4} アルキレン フェニル、 ピリジル、 ピリミジル、 チアゾリル又はオキサゾリル、 或いは R^4 及び R^5 は 結合する 窒素原子とと もに (1) 1 乃至 2 個の C_{1-4} アルキル、 CO_2 R^7 、 $CONH_2$ 、 $CON(CH_3)_2$ 、 オキソ、OH、 NH_2 及び $N(CH_3)_2$ から選択される基で置換されていてもよい、 飽和又は不飽和 5 ~ 6 員へテロ環、 (2) 環原子として更に、O、S、N(H)、 $N(CH_3)$ 、 $N(COCH_3)$ 又は $N(CH_2$ Ph) から選択される 1 個のへテロ原子を有する飽和又は不飽和 6 員へテロ環、 あるいは (3) フッ素で置換されていてもよいキノリン環を示す。)

しかしながら、当該公報の広範なクレームにはフェニルピリプンカルボキサミド誘導体を含むものの、具体的に記載のある化合物は、下記の5 フェニルピリプン 3 カルボキサミドのみである。

[化3]

MeO CONH₂

[0006]

6 フェニルピリジン 2 カルボキサミド誘導体として、特許文献 2 には、下記化合物が 抗アレルギー作用を有すことが開示されている。

【化4】

CONH N-N

(式中、Rは水素、ハロゲン、低級アルコキシ等を、Aはフェニル、ハロゲン、低級アルキル、低級アルコキシ、ニトロ及びOHから選択される置換基を 1 ~ 3 有するフェニル基を示す。)

しかしながら、当該化合物のPDE4阻害活性に関する記載は無り。

50

BNSDOCID: <JP____2004203871A__I_>

10

30

[0007]

また、特許文献3及び特許文献4に、除草作用及び植物の乾燥作用を有する下記フェニルビリジンカルボキサミド誘導体が開示されているが、PDE4阻害作用に関しては開示も示唆もない。

【化5】

Z-O-
$$\chi$$
 R^7
 R^8
 $(O)_n$
 R^1
 R^6
 R^4
 R^2
 R^3
 R^2
 R^4
 R^3
 R^2
 R^3
 R^4
 R^3
 R^4
 R^3
 R^4
 R^3

(式中、R¹はCONH₂、CONH(C₁ 4アルキル)、CON(C₁ 4アルキル)₂等を示す。 他は当該公報 参照。)

[0008]

PDE4阻害活性を有するフェニルピリジンカルボキサミド誘導体として、特許文献5に下記化合物

【化6】

[化7]

(式中、 R^1 及び R^2 は H、ハロゲン、低級アルキル、0 低級アルキル等、 R^5 は H、低級アルキー 40 ル等を示す。詳細は当該公報参照。)が、それぞれ開示されているものの、特許文献 5 及ひ 6 はいずれも本願優先日後に公開された文献である。

[0009]

【特許文献1】国際公開第94/12461号パンフレット

【特許文献2】特開昭56-7782号公報

【特許文献3】国際公開第96/21645号パンフレット

【特許文献4】国際公開第96/21646号パンフレット

【特許文献5】特開2003-64057号公報

【特許文献6】国際公開第02/102778号パンフレット

【発明の開示】

50

30

【発明が解決しようとする課題】

[0010]

本発明者等は、経口投与可能で、PDE4を良好かつ選択的に阻害し、副作用の少ない気管支 息、COPD等の呼吸器疾患の予防・治療に有用な医薬組成物を提供すること、さらにはこれらを含有する医薬を提供することを目的として研究を行った。

【課題を解決するための手段】

[0011]

本発明者等は、PDE4に対して阻害活性を有する化合物につき鋭意検討した。その結果、6位にフェニル基を有する新規なピリジン 2 カルボキサミド誘導体が強力がつ選択的なPDE4阻害作用を有することを知見し、本発明を完成した。

10

【発明の効果】

【0012】 後記式(I)で示される6位にフェニル基を有する新規なピリシン 2 カルボキサミド誘導体はPDE4の阻害活性に優れていることから、当該化合物を含有する医薬組成物は、PDE4が関与する呼吸器疾患(例えば気管支 息(アトピー性 息を含む)、COPD、慢性気管支炎、肺炎性疾患、成人呼吸窮迫症候群(ARDS)等)の予防・治療剤として有用である。特に気管支 息及びCOPDの予防・治療薬として期待できる。また、当該医薬組成物は、PDE4の関与が知られているその他の疾患、例えばサイトカイン(IL 1、IL 4、IL 6及びTNF(腫 壊死因子))等の関与する疾患(例えば、関節リウマチ、潰 性大腸炎、クローン病、敗血症、敗血症性ショック、内毒素性ショック、グラム陰性菌性敗血症、トキシックショック症候群、腎炎、肝炎、感染(細菌及びウイルス)、循環不全(心不全、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中)等)等の予防・治療薬としても有用である。

20

更に、本発明の4(4(4(6(3.4 シメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}フェニル) モルホリンの結晶、特に α 型及び β 型結晶は安定性に優れ、本発明の医薬組成物の製造原体として有用である。中でも β 型結晶は工業的生産における大量合成に適している。

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

即ち、本発明は、下記一般式(I)で示される新規なピリジン誘導体又はその製薬学的に許容される塩と製薬学的に許容される担体とからなる医薬組成物、殊に気管支 息やCOPD等の予防・治療薬として有効な医薬組成物に関する。

[0014]

[It8]

$$R^{1} \longrightarrow N$$

$$NR^{3}R^{4} \qquad (I)$$

40

(式中の記号は以下の意味を示す。

 R^1 及び R^2 : 同一又は互 Π に異なって、 H、 Π ロゲン、 M 低級アルキル、 M 低級アルキル、 M 低級アルキル、 M (低級アルキル)M の 低級アルキル、 M (低級アルキル)M の 低級アルキレン M (低級アルキレン M)M の 低級アルキレン M の M M の M の M の M の M の M の M の M の M の M の M M の M の M の M の M の M の M の M の M の M の M M の M の M の M の M の M の M の M の M の M の M M の M の M の M の M の M の M の M の M の M の M

R^o:H、低級アルキル又はCH。(置換されていてもよいフェニル)、

 R^3 : 低級アルケニル、低級アルキニル、置換されていてもよい炭化水素環、置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 電換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{51} 、低級アルキレン CO_2R^0 、低級

アルキレン $N(R^0)$ 低級アルキル、 $C(R^{5\,3})(R^{5\,4})$ $R^{5\,5}$ 、低級アルキレン $C(R^{5\,3})(R^{5\,4})$ $R^{5\,5}$ 又は $O(R^0)$ 、

 $R^4: H$ 、低級アルキル、低級アルケニル、低級アルキニル、 置換されていてもよい炭化水素環、 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{54} 、低級アルキレン R^{54} 、低級アルキレン R^{54} 、低級アルキレン R^{54} 、低級アルキレン R^{55} 又は低級アルキレン R^{55} 又は低級アルキレン R^{55} 又は低級アルキレン R^{55} 、

 $R^{5\,1}$: CO 低級アルキル、CO (置換されていてもよい炭化水素環)、CO (置換されていてもよいへテロ環)、CO 低級アルキレン (置換されていてもよいへテロ環)、CN、OH、O 低級アルキル、O (置換されていてもよいへテロ環)、CN、OH、O 低級アルキル、O (置換されていてもよいへテロ環)、O 低級アルキル、O (置換されていてもよいへテロ環)、O 低級アルキレン (置換されていてもよいへテロ環)、S 低級アルキレン (置換されていてもよい大テロ環)、S (置換されていてもよいへテロ環)、S (置換されていてもよいへテロ環)、S (置換されていてもよいへテロ環)、S (置換されていてもよいへテロ環)、S (置換されていてもよいへテロ環)、N(R^0) (置換されていてもよい大テロ環)、N(R^0) (の 低級アルキレン (置換されていてもよい大テロ環)、N(R^0) (の 0 低級アルキレン (置換されていてもよい大テロ環)、N(R^0) (CO 0 低級アルキレン (

 $R^{5\,8}$ 、 $R^{5\,4}$ 及び $R^{5\,5}$:同一又は互いに異なって、H、低級アルキル、 CO_2R^0 、 $CON(R^0)(R^{5\,6})$ 、 $R^{5\,1}$ 、又は $R^{5\,6}$ 、

 R^{56} : 置換されていてもよい炭化水素環、置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン R^{51} 又は低級アルキレン CO_2R^0 、

或いは、 NR^3R^4 において、 $R^3 \vee R^4$ が結合する $N \vee -$ 体となって、置換されていてもよい含窒素へテロ環。

但し、以下の化合物を除く:

(2) R^4 が Hの Y き、 R^3 が OH、 C_{1-6} アルキル、 $(C_{1-4}$ アルキル又は Λ ロゲンで 置換されていて もよい フェニル)、 $CH(R^{0\,0})CO_2$ $R^{0\,0}$ 、 C_{3-7} シクロアルキル、 C_{1-4} アルキレン フェニル、 C_{2-5} アルキレン $N(C_1 H_5)(C_3 H_7)$ 、 ピリデル、 ピリミデル、 チアゲリル、オキサゲリル或いはテトラゲリルである 化合物、 及び、

上記一般式(I)で示される化合物において、特に4(4(4(6(8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェニル)モルホリン(以下、「化合物 A 」と表記する場合がある)が好ましく、更に、化合物 A には 2 種の結晶多形が存在し、意

30

40

20

40

外にもいずれの結晶も本発明医薬組成物の製造原体として好過であることを見出した。本発明はこれらの結晶をも包含する。

[0015]

以下、本発明を詳細に説明する。

「ハロゲン」は、F、CI、Br及びIを示す。「ハロゲンで置換された低級アルキル」とは、好ましくは、1個以上のハロゲンで置換された炭素数1~6個のアルキルを意味し、より好ましくは1個以上のFで置換されたC_{I6}アルキルであり、更に好ましくは、フルオロメチル、プフルオロメチル、トリフルオロメチル及びトリフルオロエチルである。

[0016]

「炭化水素環」は、炭素数 8 から 1 4 個の単環~三環式の炭化水素環基 を意味し、 シクロアルキル、 シクロアルケニル及び 芳香族炭化水素、 並びに、架橋されたシクロアルキル及びスピロ環を含む。またそれらが互いに縮合し、 インダニルやテトラヒドロナフチル等を形成していてもよい。

「シクロアルキル」は、好ましくは炭素数3~8個のシクロアルキルであり、より好ましくはシクロプロピル、シクロペンチル及びシクロヘキシルである。「シクロアルケニル」は、好ましくは炭素数5~8個のシクロアルケニルであり、より好ましくはシクロヘキセニルである。「芳香族炭化水素」は、炭素数6~14個の芳香族炭化水素基を意味し、好ましくはフェニル及びナフチルであり、より好ましくはフェニルである。「架橋されたシクロアルキル」としては、好ましくはノルボルニル及びアダマンチルである。

[0017]

[0018]

「置換されていてもよい」とは、「無置換」あるいは「同一又は異なる置換基を1~5 5

BNSDOCID: <JP____2004203871A__1_>

個有していること」を示す。

「置換されていてもよい含窒素へテロ環」における置換基は、好ましくは、低級アルキ ル、ハロゲン、OH、NH2、N(R⁰) 低級アルキル、CO2 R⁰、CONH2、CON(R⁰) 低級アルキル、 置換されていてもよい炭化水素環、置換されていてもよいヘテロ環、低級アルキレン 置 換されていてもよい炭化水素環、低級アルキレン 置換されていてもよいヘテロ環、低級 アルケニレン 置換されていてもよい炭化水素環、低級アルケニレン 置換されていてもよ いへテロ環、低級アルキレン $R^{5\,1}$ 、低級アルキレン CO_2R^0 、CO 低級アルキル、CO(置換 されていてもよい炭化水素環)、CO(置換されていてもよいへテロ環)、CO 低級アルキレ ン (置換されていてもよい炭化水素環)、CO 低級アルキレン (置換されていてもよいへテ 口環)、CN、0 低級アルキル、0 (置換されていてもよい炭化水素環)、0 (置換されていて もよいヘテロ環)、0 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、0 低級アルキ レン(置換されていてもよいヘテロ環)、S 低級アルキル、S (置換されて)でもより炭化 水素環)、8(置換されていてもよいヘテロ環)、8 低級アルキレン (置換されていてもよ い炭化水素環)、8 低級アルキレン (置換されていてもよいへテロ環)、N(R⁰)(置換され ていてもよい炭化水素環)、 $N(R^0)$ (置換されていてもよいヘテロ環)、 $N(R^0)$ 低級アルキ レン (置換されていてもよい炭化水素環)、N(R⁰) 低級アルキレン (置換されていてもよ いヘテロ環)、N(R⁰)CO 低級アルキル、N(R⁰)CO (置換されていてもよい炭化水素環)、N(R ⁰)CO(置換されていてもよいヘテロ環)、N(R⁰)CO 低級アルキレン (置換されていてもよ い炭化水素環)、N(R⁰)CO 低級アルキレン (置換されていてもよいヘテロ環)、N(R⁰)CO O 低級アルキル、N(R⁰)CO O 低級アルキレン (置換されていてもよい炭化水素環)、N(R⁰)CO 0 低級アルキレン (置換されていてもよいヘテロ環)、C0 0 低級アルキレン (置換され ていてもよい炭化水素環)、CO O 低級アルキレン (置換されていてもよいヘテロ環)、CON $(R^0)(R^{56})$ 、 $C(R^{53})(R^{54})$ R^{55} 又は低級アルキレン $C(R^{53})(R^{54})$ R^{55} 、である。

[0019]

「置換されていてもより炭化水素環」又は「置換されていてもよりヘテロ環」における 置換基は、好ましくは、下記G群に示す基である。

G群:(i) X C_{1-6} \mathcal{P} ルキレン A、(ii) C_{1-6} \mathcal{P} ルキレン A 又は(iii) B で示される基

ここで、

Xtb 0. S. S0. S02. NH. N(C1 $_6$ \mathcal{P} \mathcal{N} \pm \mathcal{N}). S02 NH. S02 N(C1 $_6$ \mathcal{P} \mathcal{N} \pm \mathcal{N}). NHS02. N(C1 $_6$ \mathcal{P} \mathcal{N} \pm \mathcal{N}) S02. CO. CO2. CO. CONH. CON(C1 $_6$ \mathcal{P} \mathcal{N} \pm \mathcal{N}). NHCO. N(C1 $_6$ \mathcal{P} \mathcal{N} \pm \mathcal{N}) CO2 to NHCONH.

Aは CN、 OH、 CO_2 H、 CO_2 C₁₆ アルキル、 NO_2 、 SO_3 H、 NH_2 、 $CONH_2$ 、 SO_2 NH_2 、 Λ ロ グンで置換された C₁₆ アルキル、 NH C₁₆ アルキレン O C₁₆ アルキル、 O C₁₆ アルキレン O C₁₆ C₁₆ アルキレン O C₁₆ C₁₆ アルキレン O C₁₆ C₁₆

Bは C_{1-6} アルキル、 ハロゲン、ハロゲンで置換された C_{1-6} アルキル、又はAに記載の基であり、

上記 A及びBにおける炭化水素環及びヘテロ環は、 C_{1-6} アルキル、ハロゲン、ハロゲンで置換された C_{1-6} アルキル、CN、OH、O C_{1-6} アルキル、NH2、NH C_{1-6} アルキル、N(C_{1-6} アルキル、N(C_{1-6} アルキル、SO C_{1-6} アルキル、SO C_{1-6} アルキル、SO C_{1-6} アルキル、SO C_{1-6} アルキル、CO C_{1-6} アルキル、CO C_{1-6} アルキル、CO C_{1-6} アルキル、CONH2、CO NH C_{1-6} アルキル、CON(C_{1-6} アルキル、CON(C_{1-6} アルキル)2及びNHCO C_{1-6} アルキル から選択される置換基を 1 から5個有していてもよい。

[0020]

「置換されていてもよいフェニル」における置換基は、好ましくは、上記G群に示す基

BNSDOCID: <JP____2004203871A_I_>

. .

20

30

40

本発明の一般式(Ⅰ)における好ましい化合物は以下の化合物又はその製薬学的に許容される塩である:

[0022]

本発明の一般式 (I) における特に好ましい化合物は以下の化合物又はその製薬学的に 許容される塩である:

1 [6 (3.4 シメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル] 4 (4 メトキシフェニル)ピペラ ジン、N [(1 ペンシルピペリジン 4 イル)(フェニル)メチル] 6 (8.4 ジメトキシフェニ ル)ピリジン 2 カルポキサミド、6 (8.4 ジメトキシフェニル) N [フェニル(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルポキサミド、N (1 ペンジル 4 フェニル 4 ピペリジル) 6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリシン 2 カルポキサミド、6 (3.4 ジメトキシフェニル) N (2 モルホリノ 1 フェノキシメチルエチル)ピリジン 2 カルポキサミド、6 (3.4 ジメト キシフェニル) N (2 モルホリノエチル) N (1.2.3.4 テトラヒドロ 1 ナフチル)ビリデン 2 カルボキサミド、trans 6 (3.4 ジメトキシフェニル) N (2 メトキシエチル) N (2 メ チルスルファニルシクロペンチル)ピリシン 2 カルボキサミド、1 [6 (3.4 ジメトキシフ ェニル)ピリジン 2 カルホニル] N.N ジエチルテカヒドロキノリン 2 カルボキサミド、1 (4 {4 [6 (3 シクロプロピルメトキシ 4 メトキシフェニル)ピリプン 2 カルボニル]ピ ペラジン 1 イル}フェニル)エタノン、4 {4 [6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラシン 1 イル}アセトアニリド、3 ジエチルアミノ 4゜{4 [6 (3.4 ジメ トキシフェニル)ピリシン 2 カルボニル]ピペラシン 1 イル}プロパンアニリド、4 (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェニル)モ ルホリン、1 [2 (4 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)エチル]ピペリシン 4 オール、4 {2 [(6 {4 [6 (3.4 ジメトキシフ ェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラジン 1 イル} 3 ピリジル)オキシ]エチル}モルホ リン、trans 5 (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルポニル] 2.5 ジメチ ルピペラジン 1 イル}フェニル)ペンタン酸及び1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルポニル] 4 {4 [(1 オキシド 4 ピリプル)メトキシ]フェニル}ピペラプン。特に、 4 (4 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラジン 1 イル}フェ ニル)モルホリンが好ましい。

[0023]

本発明の有効成分である化合物(Ⅰ)は置換基の種類によっては幾何異性体や互変異性体が存在する場合があるが、本発明にはこれらの異性体の分離したもの、あるいは混合物が包含される。

また、化合物(I)は不斉炭素原子を有する場合があり、これに基づく(R)体、(S)体の光学異性体が存在しする。本発明はこれらの光学異性体の混合物や単離されたものを全て包含する。

更に、化合物(1)には、薬理学的に許容されるプロドラッグも含まれる。薬理学的に

10

20

30

許容されるプロドラッグとは、加溶媒分解により又は生理学的条件下で本発明のNH2、OH、 CO_2 H等に変換できる基を有する化合物である。プロドラッグを形成する基としては、 Pro_9 Med. 5. 2157 2161 (1985)や「医薬品の開発」(川書店、1990年)第7巻 分子設計163 198に記載の基が学げられる。

[0024]

化合物(I)は、酸付加塩又は置換基の種類によっては塩基との塩を形成する場合もある。 かかる塩としては、製薬学的に許容される塩であり、具体的には、塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等の無機酸、半酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマル酸、マイレン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、メシスルホン酸、エタンスルホン酸、アスパラギン酸、グルタミン酸等の有機酸との酸付加塩、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム等の無機塩基との塩やアンモニウム塩等が挙げられる。

さらに、本発明は、化合物 (I) 及びその塩の各種の水和物や溶媒和物及び結晶多形の物質を含む医薬組成物をも包含する。

[0025]

(製造法)

本発明の有効成分である化合物(I)及びその製薬学的に許容される塩は、その基本骨格あるいは置換基の種類に基づく特徴を利用し、種々の公知の合成法を適用して製造することができる。その際、官能基の種類によっては、当該官能基を原料乃至中間体の段階で適当な保護基で保護、又は当該官能基に容易に転化可能な基に置き換えておくことが製造技術上効果的な場合がある。このような官能基としては例えばアミノ基、水酸基、カルル本キシル基等であり、それらの保護基としては例えばグリーン(T. W. Greene)及びウッツ(P. G. M. Wuts)著、「Protective Groups in Organic Synthesis(第3版、1999年)」に記載の保護基を学げることができ、これらを反応条件に応じて適宜選択して用いればよい。このような方法では、当該保護基を導入して反応を行った後、必要に応じて保護基を除去、あるいは所望の基に転化することにより、所望の化合物を得ることができる。

また、化合物(I)のプロドラッグは上記保護基と同様、原料乃至中間体の段階で特定の基を導入、あるいは得られた化合物(I)を用い反応を行うことで製造できる。反応は通常のエステル化、アミド化、脱水等、当業者により公知の方法を適用することにより行うことができる。

[0026]

第1製法

[It 9]

本製法は、カルボン酸化合物(II)よりアミド化反応により化合物(I)を製造する方法である。

[0027]

反応は、化合物(II)を縮合剤(例えば、ジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)、ジイソプロピルカルボジイミド(DIPC)、1 エチル 3 (3 ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド(WSC)、1.1 カルボニルピス 1H イミダゲール(CDI)等)、場合によっては、更に添加剤(例えば、N ヒドロキシスクシンイミド(HONSu)、1 ヒドロキシペンゲトリアゲール(HOBt)等)の存在下、アミン化合物(III)と縮合することにより行うことができる。また、化合物(II)と上記添加剤との活性エステル体を一旦単離後、アミン

10

20

30

化合物 (III) と縮合してもよい。溶媒としては、例えば、ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラとドロフラン(THF)、1.4 ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル類、ジクロロメタン、1.2 ジクロロエタン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、N.N ジメチルホルムアミド(DMF)、N メチル 2 ピロリドン(NMP)、ピリジン等が挙げられる。これらの溶媒は単独で、又は 2 種以上混合して用いられる。

[0028]

第2製法

一般式(I)における基 R^3 又は R^4 上に種々の置換基を有する化合物、或いは R^1 若しくは R^2 がアルコキシ基以外の基である化合物は、化合物(I)を原料として、当業者にとって自明である反応、又はこれらの変法を用いることにより、容易に合成することができる。例えば以下の反応が適用できる。

(1) 求核置換反応によるアルキル化

0、8 又はN アルキル化反応は、OH、8H又は一級乃至三級アミノ基を有する化合物と、アルキルクロリド等のアルキルハライド又は有機スルホン酸エステル等のアルキル化剤とを反応させることで製造できる。あるいは、光延反応に付すことによっても製造できる。 芳香族炭化水素類、エーテル類、アルコール類(メタノール、エタノール等)、DMF、NMP、ジメチルスルホキシド (DMSO)等の反応に不活性な有機溶媒中、当量あるいは一方を過剰量用いて、冷却下~加熱下に行われる。水素化ナトリウム、水素化カリウム、リチウムジィソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド、ナトリウムメトキシド、カリウムtert プトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の塩基の存在下に反応させるのが、反応を円滑に進行させる上で有利な場合がある。

一級若しくは二級アミンを有する化合物と、ケトンやアルデヒド等のカルボニル化合物とを反応させることにより、アルキル化を行うことができる。反応は還元的アルキル化(カルボニル化合物がら見れば還元的アミノ化)の常法を用いることができ、例えば日本化学会編「実験化学講座(第4版)」20巻(1992年)(丸善)等に記載の方法が挙げられる。

[0029]

(2) 還 元 的 ア ル キ ル 化

(3) アミド化、スルホンアミド化及びエステル化カルホン酸若しくはスルホン酸化合物を用い、前記第1製法の縮合剤を使用する方法又はされらの反応性誘導体を使用する方法により製造できる。カルボン酸若しくはスルホン酸化合物の反応性誘導体としては、酸八ライド、酸無水物、活性エステル等が使用できる。反応は、例えば日本化学会編「実験化学講座(第4版)」22巻(1992年)(丸善)等に記載の方法により行うことができる。

(4)加水分解

カルポン酸エステル体を加水分解することによって、カルボキシル基を有する本発明化合物を製造できる。反応は加水分解の常法を用いることができ、例えば、前述の「Protective Groups in Organic Synthesis(第3版)」のカルボキシル基の脱保護反応等に記載の方法を適用することができる。

[0030]

(5)酸化

ピリプン N オキシド等のオキシド化合物はピリプンやアミノ基等を有する化合物を酸化することにより製造できる。酸化剤としては、過酸化水素、Oxone(商品名、Aldrich)、過ホウ酸ナトリウム等の無機酸化剤や過酢酸、m クロロ過安息香酸、プメチルプオキシラン等の有機酸化剤を用いることが出来る。反応はハロゲン化炭化水素類、芳香族炭化水素類、エーテル類、DMF、酢酸、水等の反応に不活性な溶媒中または無溶媒下、冷却下~加熱下に行われる。反応に際しては、原料化合物に対し酸化剤を当量若しくは過剰に用いることができ、無機酸(好ましくは、硫酸、硝酸、 臭化水素酸)、 有機酸(好ましくは、酢酸、トリフルオロ酢酸)、 無機塩基(好ましくは、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム)の存在下に反応させるのが、反応を円滑に進行させる上で

20

10

40

有利な場合がある。また、スルフィニル又はスルホニル化合物はスルファニル化合物を用い、同様の酸化反応に付すことにより製造できる。

(6)接触還元

OH基を有する本発明化合物は、0 ペンジル基を有する化合物を脱ペンジル化反応に付すことにより製造できる。例えば、水素雰囲気下、パラジウム炭素触媒の存在下に反応を行う接触還元の常法を用いることができ、前述の「Protective Groups in Organic Synthes is (第3版)」のOH基の脱保護反応等に記載の方法を適用することもできる。また、同様の接触還元の方法により、アルケニル基をアルキル基に変換することができる。

[0031]

原料合成

【化10】

 $\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\$

(式中、Lは脱離基を、 P^1 はカルボキシル基の保護基を、Mは金属をそれぞれ示す。以下同様。)

カルボン酸化合物(II)は化合物(VI)を加水分解することにより製造できる。保護基P¹は前述の「Protective Groups in Organic Synthesis(第 3 版)」のカルボキシル基の保護基を適用でき、同文献に記載の脱保護反応や加水分解の常法等により除去することができる。

原料化合物(VI)はピリジン誘導体(IV)とアリール金属化合物(V)を触媒存在下にカップリングさせることにより製造できる。反応は、Comprehensive Organic Synthesis. Volume 3. 481. 1991等に記載の方法が適用できる。脱離基Lとしてはハロゲン、トリフルオロメタンスルホニルオキシ等が、金属Mとしては、例えばヒドロキシホウ素、アルキルホウ素、アルコキシホウ素、ハロゲン化マグネシウム、ハロゲン化亞鉛、アルキルスプ、アルキル銅等が学けられる。触媒としては、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、酢酸パラジウム等のパラジウム錯体、或いはジクロロピス(トリフェニルホスフィンハラジウム、酢酸パラジウム等のパラジウム錯体、或いはジクロロピス(トリフェニルホスフィンハラジウム、酢酸パラジウム等のパラジウム 3 からにアル第のニッケル錯体が好ましい。反応は、ハロゲン化炭化水素類、エーテル類、芳香族炭化水素類、DMF、水等の反応に不活性な溶媒中又は無溶媒下、冷却下~加熱下に行われる。反応に際しては、化合物(IV)とアリール金属化合物(V)を当量若しくは一方を過剰に用いることができ、トリエチルアミン、ピリジン、4(N.N ジメチルアミノ)ピリジン、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水素化ナトリウム、メトキシナトリウム又はtert プトキシカリウム等の塩基の存在下に反応させるのが、反応を円滑に進行させる上で有利な場合がある。

[0032]

【化11】

 $L \xrightarrow{Q} Z \xrightarrow{P^2-N NH} P^2-N N \xrightarrow{Q} Z$

(式中、QはCH又はNを、 P^2 はH又はPミノ基の保護基を、2はG群より選択される基等をやれぞれ示す。)

原料化合物(IX)は、アリール誘導体(VII)を保護されていてもよいピペラシンとの

10

20

50

カップリング反応又はイプソ置換反応に付すことによって合成できる。カップリング反応は前記原料化合物(VI)の製造法に記載の方法が適用できる。イプソ置換反応は前記(1) 水核置換反応によるアルキル化の条件が適用できる。保護基P²は前述の「Protective Groups in Organic Synthesis(第3版)」のアミノ基の保護基を適用でき、反応後、原料化合物(IX)を同文献に記載の脱保護反応により、除去することができる。 【0033】

上記各製法により得られた反応生成物は、遊離化合物、その塩あるいは水和物など各種の溶媒和物として単離され、精製される。塩は通常の造塩処理に付すことにより製造できる。

単離、精製は、抽出、濃縮、留去、結晶化、 過、再結晶、各種クロマトグラフィー等 通常の化学操作を適用して行われる。

各種異性体は異性体間の物理化学的な差を利用して常法により単離できる。例えば、光学異性体は一般的な光学分割法、例えば分別結晶化又はクロマトグラフィー等により分離できる。また、光学異性体は、適当な光学活性な原料化合物より製造することもできる。 【0034】

更に、本発明は、4(4(4(6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル} フェニル) モルホリン(化合物 A) の結晶にも関する。本発明の結晶は、医薬の製造原体として使用可能な程度に安定な結晶であればよく、特に下記物性値を有する 型又は β 型の結晶が好ましい。各結晶はそれぞれ下記の粉末 X 線回折スペクトル $\{2,\theta(^{\circ})\}$ で特徴付けられる。尚、粉末 $\{2,\theta(^{\circ})\}$ で特徴付けられる。尚、粉末 $\{3,\phi(^{\circ})\}$ であり、相対強度は結晶成長の方向、粒子の大きさ、測定条件によって多少変わりうるものであるから、厳密に解されるべきではない

α型: 10.82. 12.86. 16.96. 19.90. 21.76及び22.88。

B型: 11.66、14.92、16.92、19.44、20.10、21.06及び21.90。

また、DSC分析で、α型結晶は138~142℃に、β型結晶は126~130℃にそれぞれ熱吸収 ピーク(補外開始温度(オンセット))を有する。

[0035]

[0036]

化合物(I) 又はその塩の1種又は2種以上を有効成分として含有する製剤は通常製剤化に用いられる担体や賦形剤、その他の添加剤を用いて調製される。

投与は錠削、丸削、カプセル削、 粒削、散削、液削等による経口投与、あるいは静注、筋注等の注射削、坐削、経皮削、経鼻削あるいは吸入削等による非経口投与のいずれの形態であってもよい。投与量は症状、投与対象の年齢、性別等を考慮して個々の場合に応じて過宜決定されるが、通常、経口投与の場合、成人 1 日当たり0.001 mg/kg乃至100 mg/kg程度であり、これを1回で、あるいは2~4回に分けて投与する。また、症状によって静脈投与される場合は、通常、成人1回当たり0.0001 mg/kg乃至10 mg/kgの範囲で1日に

50

10

20

1回乃至複数回投与される。また、吸入の場合は、通常、成人1回当たり0.0001 mg/kg乃至1 mg/kgの範囲で1日に1回乃至複数回投与される。

本発明による経口投与のための固体組成物としては、錠剤、散剤、 粒剤等が用いられる。このような固体組成物においては、一つ又はそれ以上の活性物質が、少なくとも一つの不活性な賦形剤、例えば乳糖、マンニトール、プドウ糖、ヒドロキシプロピルセルロース、微結晶セルロース、デンプン、ポリピニルピロリドン、メタケイ酸アルミン酸マプネシウム等と混合される。組成物は、常法に従って、不活性な添加剤、例えばステアリン酸マプネシウム等の滑沢剤やカルボキシメチルスターチナトリウム等の崩壊剤、溶解補助剤を含有していてもよい。錠剤又は丸剤は必要により糖衣又は胃溶性若しくは腸溶性コーティング剤で被膜してもよい。

[0037]

経口投与のための液体組成物は、薬剤的に許容される乳剤、液剤、懸濁剤、シロップ剤、エリキシル剤等を含み、一般的に用いられる不活性な溶剤、例えば精製水、エタノールを含む。この組成物は不活性な溶剤以外に可溶化剤、湿潤剤、懸濁化剤のような補助剤、甘味剤、矯味剤、芳香剤、防腐剤を含有していてもよい。

非経口投与のための注射剤としては、無菌の水性又は非水性の液剤、懸濁剤、乳剤を含む。水性の溶剤としては、例えば注射用蒸留水及び生理食塩水が含まれる。非水性の溶剤としては、例えば注射用蒸留水及び生理食塩水が含まれる。非水性の溶剤をしては、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブ油のような植物油、エタノールのようなアルコール類、ポリソルベート80(商品名)等がある。このような組成物は、さらに等張化剤、防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤、溶解補助剤を含んでもよい。これらは例えばパクテリア保留フィルターを通す。過、殺菌剤の配合又は照射によって無菌化される。また、これらは無菌の固体組成物を製造し、使用前に無菌水又は無菌の注射用溶媒に溶解、懸濁して使用することもできる。

吸入剤や経鼻剤等の経粘膜剤は固体、液体、半固体状のものが用いられ、従来公知の方法に従って製造することができる。例えば、ラクトースや澱粉のような賦形剤や、更用調整剤、防腐剤、界面活性剤、滑沢剤、安定剤や増粘剤等が適宜添加されていてもよい、適当な吸入又は吹送のためのデバイスを使用することができる。例えば、現今は、適当な吸入ではできるのなりではなどでは、化合物を単独で又は処方を混合物の粉末として、もしくは医薬容し得る担体と組み合わせて溶液又は見た混合物の粉末として、もしくは医薬容しは、単回又は多数回の投与用のものでとなるで、乾燥粉末又は粉末含有カプセルを利用することができる。あるいは、炭素の氏過な気体を使用した加圧エアゾールスプレー等の形態であってもよい。

[0038]

また、本発明のピリシン誘導体又はその製薬学的に許容される塩を有効成分として含有する医薬組成物は、治療上有効な他の有効成分、例えば、ホルモテロール等のB2アゴニスト、ステロイド剤、抗コリン剤、ロイコトリエン 抗剤、リポキシグナーゼ阻害剤、サイトカイン阻害剤等と適宜組み合わせて、併用してもよい。これらと併用する場合は、同時に投与するための配合剤として、あるいは順次に投与するために組み合わされた別個の製剤として使用してもよい。

【実施例】

[0039]

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する ものではない。また、本発明の医薬の有効成分であるフェニルピリプン誘導体の製法を製 造例に、当該化合物の原料化合物の製法を参考例に示す。

実施例1(PDE4阻害活性)

1)PDE4を含有する溶液は、以下の通りラット心室筋より精製した。雄性ウイスターラットよりエーテル麻酔下で摘出した心臓を生理食塩水で洗浄後、心室を分離した。分離した心室をはさみで細かく切断し、これを1%PROTEASE INHIBITOR COCKTAIL For Mammalian Cell Extracts (SIGMA)を含む緩衝液A (20 mM Bis Tris、50 mM 酢酸ナトリウム、2 mM E

10

οU

DTA、5 mM 2 メルカプトエタノール、2 mM benzamidene、0.05 mM Phenyl methyl sulfon yl fluoride、PH 6.5)に懸濁後、ポリトロンにより細胞を破壊し、超遠心(100.000 G、60 分間、4℃)することにより可溶性画分を得た。

2) 緩衝液 A で 平衡化された 2.6×10 cm Q セファロースカラムに、得られた可溶性画分を充填した。ついで該カラムを緩衝液 A 1200 ml で洗浄し未結合蛋白を除去した。該カラムに結合した蛋白を 0.05~1.00 M酢酸ナトリウムの線形勾配液を含有する緩衝液 A 750 mlを用いて溶出し、7 ml分画 110本を回収した。cGMP及びカルシウム/カルモジュリン存在または非存在下で得られた各分画の cAMP代謝 PDE活性について検査した。各分画中の cAMPの代謝活性を有しかっ cGMP又はカルシウム/カルモジュリンの存在により cAMP代謝活性が影響を受けない分画を PDE4阻害活性を検査するための貯蔵溶液として使用した。

3) 試験化合物は所望の濃度を40 mM Tris HCI(PH 8.0)、5 mM 塩化マグネシウム、4 mM 2 メルカプトエタノール、1μM cAMP、1 μCi/ml [³H]cAMP及びPDE4貯蔵溶液の含有している反応混合液中で30℃で10分間反応させた。反応液に半量の18 mM 硫酸亞鉛、5 μM 8 ISOBUTYL 1 METHYLXANTHINE(IBMX)を含む20 m9/ml Polylysine coated yttrium silicate SPA beads(Amersham)懸濁液を加え反応を停止させ、放射活性を測定した。

IC50はPDE4の代謝活性を50%阻害する試験化合物濃度として、各化合物について算出した。

上記試験法とWO97/19078公報に記載の方法を応用して、PDE1、PDE2、PDE3及びPDE5阻害活性を同様に測定した。

上記測定の結果、化合物(I)はPDE4に対し良好な阻害活性を示し、中でも後記製造例2、4、5、36、48、57、75、82、96、99、137、164、171、180、191、199及び210の化合物は、 IC_{50} が12 nM以下という強力な活性を示した。また、同濃度ではPDE1、PDE2、PDE3及びPDE5に対し阻害活性をほとんど示さなかった。従って、化合物(I)は選択的かっ優れたPDE4阻害剤であることが確認された。

実施例 2 (TNF α 産生阻害活性を指標とした経口吸収性評価試験)

- 1)8週齢雄性フィッシャーラットに、0.5%メチルセルロース精製水に懸濁した試験化合物10 mg/kgを経口投与した。また対照群には、溶媒(0.5%メチルセルロース精製水、3 ml/kg)を同様に投与した。経口投与後、経時的にエーテル麻酔を施したラットの尾静脈よりへパリン存在下で採血を行い、常法に従って血を調製した。
- 2)96穴培養プレートに1穴あたりの全量が200 μ | となるように、上で調製した血 (最終濃度2.5%)、10%牛胎児血清を含むRPMI1640培地、 雄性ウイスターラットの全血20 μ | 及びLP8(最終濃度 3μ 9/ml)を分注し、 CO_2 インキュペーターを用いて37でで一晩培養した。培養終了後、プレートを遠心(1500 r. p. m.、10分間)し、上清を回収し、市販のELISA kitを用いて上清中のTNF α 量を測定した。

上記試験の結果、製造例化合物は良好な経口吸収性を有することが判明した。

上記阻害活性測定試験の結果、化合物(I)はPDE4に対し選択的で強力な阻害活性を示すことが確認され、また経口吸収性も良好であることがら、PDE4の関与する疾患の予防・治療薬として有用である事が明らかである。

[0041]

実施例3(抗原誘発ラット気道内好酸球浸潤に対する作用)

4週齢のBrown Norway系雌性ラット(日本チャールスリパー、神奈川)に感作用0A溶液(最終濃度: 0A: 1 m9/ml、AI(0H)3: 20 m9/ml)を、3日間連続して1匹当たり1 ml腹腔内投与することにより抗原感作を行った。なお、投与初日をDay 0とした。Day 21又は22に1%0A/生理食塩液を超音波ネプライザー(NE U12、オムロン)で霧化し、感作ラットに20分間吸入させることで抗原暴露し、気道内への好酸球の浸潤を惹起した。また、生理食塩液を吸入暴露した群を正常対照群として用いた。試験化合物を0.5%MC水溶液に懸濁し、抗原吸入暴露開始の1時間前に経口投与した。なお動物は、抗原吸入暴露の前日より絶食とし、抗原吸入暴露後に絶食を解除した。抗原吸入暴露から24時間後、動物をネンプタール麻酔下に開腹し腹部大動脈より放血致死させた後、気管にカニューレ(6 Fr アトム静脈カテーテ

20

10

የበ

40

ル、アトム)を挿入し2 mlのヘパリン(1 unit/ml)含有生理食塩液を注入・回収する操作を5回(計10 ml)繰り返すことにより、気管支肺胞洗浄(BAL: Bronchoalveolar Lava9e)を行った。回収したBAL液を500x9(4℃、10分間)で遠心後、上清を除去し、その沈 (細胞画分)を500μlのヘパリン(1 unit/ml)含有生理食塩液で再懸濁した。再懸濁液の総白血球濃度を血球計数装置(Celltac α、日本光電)で測定した後、塗沫標本を作製し鑑別用血液染色液(ディフ・クイック、国際試薬)で染色後、顕微鏡下で観察し、形態的特徴から好酸球の存在比率を算出した。総白血球数及び好酸球存在比率より、好酸球数の総数を算出し、薬物の効果を評価した。

上記測定の結果、製造例2、36及ひ180の化合物は、3.0 mg/kgの経口投与において、されぞれ60%、92%、31%の阻害活性を示した。なお、本試験において製造例36の化合物(化合物A)はα型結晶を使用したが、α型結晶とβ型結晶は、水、PH1.2又はPH6.8緩衝液に対し、ほぼ同等の溶解度を有することから、β型結晶も同様に有効であると考えられる。

[0042]

実施例4(ラットLPS誘発気道内好中球浸潤に対する作用)

適量のケタミン/キシラジン混合液を腹腔内投与することにより麻酔を施した6週齢のWistar系雄性ラット(日本チャールスリパー、神奈川)に、生理食塩液に溶解した10μ9/mlのLPS (Lipopolysaccharide E. coli 0127:B8 Boivin、DIFCO)溶液を200μ1ゲンプを用いて気道内投与することで気道内への好中球の浸潤を惹起した。また、生理食塩液を気道内投与した群を正常対照群として用いた。試験化合物を0.5%MC水溶液に懸濁し、LPS気道内投与の1時間前に経口投与した。なお動物は、LPS気道内投与の前日より純食とし、LPS気道内投与後に絶食を解除した。LPS気道内投与から24時間後、動物をネンプタール麻酔下に開腹し腹部大動脈より放血致死させた後、以下上記実施例3と同様にして総白血球濃度を測定した。更に同様にして、顕微鏡下で観察した形態的特徴から好中球の存在比率を算出した。総白血球数及び好中球存在比率より、好中球数の総数を算出し、薬物の効果を評価した。

[0043]

参考例及び後記表中以下の略号を用いる。Ex:製造例番号、Dat:物理化学的データ(F:FAB MS(M+H) $^+$ 、FN:FAB MS(M H)、EI:EI MS(M $^+$)、AP:APCI MS(M+H) $^+$ 、MP:融点($^+$ C)、NMR1:CDCI $_3$ 中の 1 H NMRにおける特徴的なピークのる(PPm)、RT:HPLC(Wakosil II 5C18AR 2.0 x 30 mm. 5 mM T FAaq / MeOH = 9/1(0 min) 0/10(7.5 min) 0/10(8 min). 1.2 ml/min. 35 $^+$. 254 nm)における保持時間(min))、Sal:塩及び含有溶媒(Ox:シュウ酸塩、Fum:フマル酸塩、空棚:フリー体、成分の前の数字は例えば2 HClは 2 塩酸塩を示す)、Syn:製造法(数字は同様に製造した製造例番号を示す)、Me:メチル、Et:エチル、iPr:2 プロピル、cPr:シクロプロピル、tBu:t プチル、cHex:シクロヘキシル、Ph:フェニル、Bn:ペンデル、Ac:アセチル、Pip:ピペリデン 1 イル、Pip4:ピペリデン 4 イル、Mor:モルホリン 4 イル、Pipr:ピペラデン 1 イル、Pyrr:ピロリデン 1 イル、4 Me Pipr:4 メチルピペラデン 1 イル。また、置換基の前の数字は置換位置を示し、例えば2 Clは2 クロロを、3.4 diMeは3.4 デメチルを、2.3.4 triMeは2.3.4 トリメチルを、3.4 (OCH20)は3.4 メチレンデオキシ基をそれぞれ表す。

粉末 X線回折の測定には、MAC Science MXP18TAHF22を用い、管球:Cu、管電流:120 mA、管電圧:50 kV、サンプリング幅:0.020°、走査速度:3°/min、波長:1.54056Å、測定回折角範囲(2 θ):5~40°の条件で測定した。

熱分析(DSC及びTGA)はそれぞれ次の条件で測定した。

BSC: TA Instrument TA 5000、室温~400℃(10℃/min)、N2(50 m1/min)、アルミニウム製サンプルパン。TGA: TA Instrument TA 5000、室温~400℃(10℃/min)、N2(100 m1/min)、白金製サンプルパン。

[0044]

参考例1

50

6 クロロビリジン 2 カルボン酸メチル、8.4 ジメトキシフェニルホウ酸、ジメトキシエタン及び水の混合物に酢酸パラジウム、トリフェニルホスフィン及び炭酸ナトリウムを加え100℃で1時間反応して、6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。得られた化合物をTHF メタノール混合溶液中、1M水酸 化ナトリウム 水溶液を加え60℃で加熱下30分間反応して、6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸を得た。NMR2: 8.18(1H. d. J=8.0 Hz). 7.09(1H. d. J=8.0 Hz). 3.87(3H. s): F: 260。参考例 2

4 ペンソイル安息香酸メチルのピリジン溶液に、ヒドロキシルアミン塩酸塩を加え加熱下反応させて得た4 メトキシカルポニルペンソフェノンオキシムを、メタノール中、バラジウム炭素存在下、水素雰囲気下反応させて、4 (α アミノペンジル)安息香酸メチルを得た。F: 242。

参考例 3

4 プロモ 2 クロロアニソールのTHF溶液に 78℃で、n プチルリチウム/n ヘキサン溶液を加え、80分 した。次いで、ホウ酸トリメチルを加え室温まで昇温し 80分 した。溶媒を留去して得られた残 を 8.4 ジメトキシフェニルホウ酸の代わりに用い、参考例 1 と同様にして、6 (3 クロロ 4 メトキシフェニル)ピリプン 2 カルボン酸を得た。FN: 262。

[0045]

参考例 4

参考例 3 と同様にして、6 (3 フルオロ 4 メトキシフェニル) ピリプン 2 カルボン酸を 20 製造した。FN: 246。

参考例5

参考例3と同様にして、6(3 ペンジルオキシ 4 メトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸を製造した。NMR1: 6.95 7.05(1H. m)、5.28(2H. s)、3.95(3H. s)。

参考例 6

1 ペンジルオキシ 4 プロモ 2 メトキシペンセンを用い、参考例 3 と同様に(但し、加水分解は 1M水酸化ナトリウム水溶液中、100℃で2.5日間行った)して、6(4 ペンジルオキシ 3 メトキシフェニル)ピリジン 2 カルポン酸を製造した。F: 336。

参考例7

N.N ジエチルキノリン 2 カルホキサミドのエタノール溶液に濃塩酸、酸化白金を加え、3気圧の水素雰囲気下3日間反応させて、N.N ジエチルデカヒドロキノリン 2 カルボキサミドを得た。F: 239。

参考例 8

6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸とt プトキシカルボニルピペラジンを用い、後述の製造例2と同様の方法により1 ([6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン2 カルボニル] 4 (t プトキシカルボニル)ピペラジンを得、更に、4M塩化水素/酢酸エチル溶液を加え反応して、1 ([6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジンを得た。F: 328。

[0046]

参考例 9

1 アミノ 1.2.3.4 テトラヒドロナフタレンのアセトニトリル溶液に氷冷下ピリデン及び塩化クロロアセチルを加え反応させ、2 クロロ N (1.2.3.4 テトラヒドロナフタレン 1 イル)アセトアミドを得た。得られた化合物のアセトニトリル溶液に、炭酸セシウム及びモルホリンを加え、室温で 17時間 して、2 (モルホリン 4 イル)N (1.2.3.4 テトラヒドロナフタレン 1 イル)アセトアミドを得た。更に、得られた化合物のTHF溶液に、氷冷下、水素化リチウムアルミニウムを加え、30分間加熱還流して、N [2 (モルホリン 4 イル)エチル]1.2.3.4 テトラヒドロナフタレン 1 イルアミンを二塩酸塩として得た。F:261。

参考例10

2 プロモトルエンのトルエン溶液に、1(t プトキシカルポニル)1.4 ジアセパン、ト

10

40

50

リス(シベンシリデンアセトン)シバラシウム(0)、2.2 ピス(シフェニルホスフィノ) 1.1 ピナフチル及びナトリウムセ プトキシドを加え、油浴温度80℃で15時間 して、1(セプチルオキシカルボニル)4(2 メチルフェニル)1.4 ジアセバンを得た。得られた化合物のメタノール溶液に、4M塩化水素/酢酸エチル溶液を加え、室温で4時間 して、1(2 メチルフェニル)1.4 ジアセバンを二塩酸塩として得た。F: 191。 参考例11

1 (エトキシカルホニル) ピペリシン 4 オンの酢酸溶液に、3 クロロアニリン、水素化トリアセトキシホウ素ナトリウムを加え、室温で30分間 して、4 (3 クロロフェニルアミノ) 1 (エトキシカルボニル) ピペリシン塩酸塩を得た。得られた化合物に濃塩酸を加え、油浴温度100℃で2日間 して、4 (3 クロロフェニルアミノ) ピペリシンニ塩酸塩を得た。F: 211。

[0047]

参考例12

リチウムシイソプロピルアミドの THF 溶液に、 78 で 7

参考例13

1 ペンジルオキシカルボニル 4(t プトキシカルボニル) じペラジン 2 カルボン酸とモルホリンを用い、後述の製造例 5 と同様の方法により、1 ペンジルオキシカルボニル 4(t プトキシカルボニル)2 [(モルホリン 4 イル)カルボニル] じペラジンを得、酢酸エチル中、4M塩化水素/酢酸エチル溶液を加え反応させて、1 ペンジルオキシカルボニル 2 [(モルホリン 4 イル)カルボニル] じペラジンを得た。この化合物をトルエン中、プロモペンセン、トリス(ジペンジリデンアセトン) ジパラジウム(0)、2.2 ピス(ジフェニルホスフィノ) 1.1 ピナフチル及びナトリウムt プトキシド存在下、1日間加熱 還流して、1ペンジルオキシカルボニル 2 モルホリノカルボニル 4 フェニルじペラジンを得た。更に、得られた化合物をエタノール中、10% パラジウム炭素存在下、常圧の水素雰囲気下、室温で1.5日間 した。不溶物を 去後、溶媒を留去して得られた残 をエタノールに溶解し、10% パラジウム炭素及びギ酸アンモニウムを加え、油浴温度70℃で2.5日間 して、2 [(モルホリン 4 イル)カルボニル] 4 フェニルピペラジンを得た。F: 276。

[0048]

参考例14

3(t プトキシカルボニル)アミノ 3 フェニルプロバン酸のTHF溶液にCDIを加え、油浴温度60℃で3時間 した。反応液を室温まで冷却後、モルホリンを加え、室温で1日間して、N(t プトキシカルボニル)2 [(モルホリン 4 イル)カルボニル]1 フェニルエチルアミンを得た。得られた化合物を、4M塩化水素/酢酸エチル溶液中、室温で45分間して、2 [(モルホリン 4 イル)カルボニル]1 フェニルエチルアミンを得た。F: 235。参考例 1 5

1 ペンゲイルイソニペコチン酸エチル及びプロモ酢酸エチルを用い、参考例12に記載のアルキル化反応と同様にして得た1 ペンゲイル 4 (エトキシカルボニルメチル)イソニペコチン酸エチルを、エタノール及び1M水酸化ナトリウム水溶液中、室温で2時間、更に80℃で18時間反応させ、1 ペンゲイル 4 (カルボキシメチル)イソニペコチン酸を得た。この化合物にトリフルオロ酢酸無水物を加え、室温で30分間 した。溶媒を留去して得られた残 をTHFに溶解し、モルボリンを加え、室温で30分間 し、1 ペンゲイル 4 [(モルボリン 4 イル)カルボニルメチル]イソニペコチン酸を得た。更に2 (トリメチルシリル

50

10

)エタノールの代わりにペンジルアルコール用い、参考例12に記載のエステル化反応と同様の方法で、1ペングイル N(ペンジルオキシカルホニル)4 [(モルホリン 4 イル)カルホニルメチル] 4 ピペリジルアミンを得た。F: 466。

[0049]

参考例16

4 プロモ 2 エチルフェノールのDMF溶液に、炭酸カリウム、臭化ペンジルを加え、油浴温度60℃で30分間 して、ペンジル(4 プロモ 2 エチルフェニル) エーテルを得、次いで参考例3の前半部分と同様に処理して、6 (4 ペンジルオキシ 3 エチルフェニル) ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。得られた化合物のメタノール及びTHFの混合溶液中、10%パラジウム炭素存在下、常圧の水素雰囲気下、室温で24時間 して得られた生成物をトリフルオロ酢酸に溶解し、氷冷下ペンタメチルペンセンを加え、油浴温度50℃で1時間、更に室温で4.5日間 し、6 (3 エチル 4 ビドロキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。得られた化合物をピリジン中、トリフルオロメタンスルホン酸無水物で処理し、6 (3 エチル 4 トリフルオロメタンスルホニルオキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。

更に、上記で得られた化合物の1.4 ジオキサン溶液に、トリプチルピニルスズ、塩化リチウム、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)、2.6 ジ t プチル 4 メチルフェノールを加え、18時間加熱還流した後、更にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)を加え、2日間加熱還流した。次いで室温下、フッ化カリウムを加え、室温で2日間 し、6 (3 エチル 4 ピニルフェニル)ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。この化合物をメタノール中、1M 水酸化ナトリウム水溶液で処理し、6 (3 エチル 4 ピニルフェニル)ピリジン 2 カルボン酸とし、更に1 アミノインゲンを用い、後述の製造例5と同様の方法により、6 (3 エチル 4 ピニルフェニル) N インゲン 1 イルピリジン 2 カルボキサミドを得た。F: 369。

[0050]

参考例17

6 (3 エチル 4 ビドロキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸メチルの DMF溶液に、炭酸カリウム、ヨウ化メチルを加え、油浴温度70℃で2時間 し、6 (3 エチル 4 メトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸メチルを得、次いでメタノール及び1M水酸化ナトリウム水溶液中、油浴温度60℃で1時間 して、6 (3 エチル 4 メトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸を得た。F: 258。

参考例18

チアソールをTHF中、n プチルリチウム/n ヘキサン溶液及びペンズアルデヒドで順次処理して得たフェニル(チアソール 2 イル)メタノールを、トルエン ジオキサン混合溶媒中、二酸化マンガンと加熱下反応させ、フェニル(チアソール 2 イル)ケトンを得た。次いで、ピリシン中、ヒドロキシルアミン塩酸塩と加熱下反応させ、フェニル(チアソール 2 イル)ケトン オキシムを得た。更に、得られた化合物をエタノール 水混合溶媒中、アンモニア水及び亞鉛粉を加え加熱下反応させて、フェニル(チアソール 2 イル)メチルアミンを得た。EI: 190。

参考例19

6 クロロビリシン 2 カルボン酸メチル、4 メトキシフェニルホウ酸、炭酸ナトリウム、テトラキス(トリフェニルフォスフィノ)パラジウム、ジメトキシエタン及び水の混合物を加熱下反応させ、6 (4 メトキシフェニル)ピリシン 2 カルボン酸メチルを得た。 得られた化合物を、無水酢酸中、発煙硝酸と反応させ、6 (4 メトキシ 3 ニトロフェニル)ピリジン 2 カルボン酸メチルを得た。 更に、THF、メタノール及び1M水酸化ナトリウム水溶液の混合溶媒中反応させて、6 (4 メトキシ 3 ニトロフェニル)ピリジン 2 カルボン酸を得た。

[0051]

参考例20

2 プロモフェノールのアセトン溶液に臭化ペンジル及び炭酸カリウムを加え加熱下

10 、

00

30

40

し、2 ペンジルオキシプロモペンセンを得た。得られた化合物をTHF中、少量のジプロモ エタン存在下でマグネシウム片と処理し、次いでピリジン 4 カルポキシアルデヒドと反 応させ、(2 ペンプルオキシフェニル)(ピリプン 4 イル)メタノールを得た。以下、参考 例18と同様にして、(2 ペンジルオキシフェニル)(ピリジン 4 イル)メチルアミンを得 た。F: 291。

参考例21

4 ヨードフェノールをDMF中、炭酸カリウムの存在下、2 塩化ジメチルアミノエタン塩 酸塩と加熱下反応させ、[2(4 ヨードフェノキシ)エチル]ジメチルアミンを得た。 得られ 太化合物を、ピペラジン 1 カルボン酸 t プチルエステル、ナトリウムt プトキシド、ト リ(2 メチルフェニル)ホスフィン及び触媒量のトリス(ジベンジリデンアセトン)ジバラジ ウム(0)存在下、トルエン中、加熱下反応させて、4 [4 (2 ジメチルアミノエトキシ)フェ ニル]ピペラシン 1 カルポン酸t プチルを得た。F: 350。

参考例22

- 1 ベンジルピロリジン 3 オン及びN(2 アミノエチル)モルホリンを酢酸中、水素化ト リアセトキシホウ素ナトリウムと室温にて反応させ、(1 ベンジルピロリジン 3 イル)(2 モルホリン 4 イルエチル)アミンを得た。F: 290。

[0052]

参考例23

2 シアノフェノール及び4(2 クロロエチル)モルホリン塩酸塩のDMF溶液に炭酸カリウ ムを加え加熱下反応させ、4 [2 (2 シアノフェノキシ)エチル]モルホリンを得た。得られ た化合物をTHF中、水素化リチウムアルミニウムと加熱下反応させ、4 [2 (2 アミノメチ ルフェノキシ)エチル]モルホリンを得た。F: 287。

参考例24

2.6 シクロロビラジンをN.N シメチルイミダゲリジノン中、炭酸カリウムの存在下ビベ ラジン 1 カルポン酸 t プチルエステル 8 加熱下反応させ、2 クロロ 6(4 t プトキシカ ルポニルピペラシン 1 イル)ピラシンを得た。F: 299。

参考例25

6(3 ペンシルオキシ 4 メトキシフェニル)ピリシン 2 カルホン酸メチルをTHF メタノ ール混合溶媒中、パラシウム炭素存在下、水素雰囲気下 して、6(3 ヒドロキシ 4 メ トキシフェニル)ピリプン 2 カルボン酸メチルを得た。得られた化合物を、 DMF中、シク ロプロピルメチルプロミド及び炭酸カリウムと加熱下反応させ、6(3 シクロプロピルメ トキシ 4 メトキシフェニル)ビリデン 2 カルホン酸メチルを得、更に、THF メタノール 混合溶媒中、 1M水酸化ナトリウム水溶液を加え加熱下反応させて、6(3 シクロプロピル メトキシ 4 メトキシフェニル)ピリプン 2 カルポン酸を得た。FN: 294。

[0053]

参考例26

参考例 2 5 と同様にして、6 (3 プフルオロメトキシ 4 メトキシフェニル) ビリデン 2 カルホン酸を製造した。NMR1: 7.93 8.00 (2H. m). 7.01 (1H. d. J=8.0 Hz). 1.35 1.42 (1H. m).

参考例27

参考例25と同様にして、(4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラプン 1 イル}フェノキシ)酢酸 エチルを製造した。F: 506。

参考例28

参考例25と同様にして、5(4(4〔6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリシン 2 カルホニ ル]ピペラシン 1 イル}フェノキシ)ペンタン酸 メチルを製造した。F: 534。

参考例29

参考例25と同様にして、4(4(4〔6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニ ル]ピペラシン 1 イル}フェノキシ)プタン酸 エチルを製造した。F: 584。

参考例30

参考例25と同様にして、6(4(4〔6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニ 50

20

30

ル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)ヘキサン酸 エチルを製造した。F:562。

参考例31

参考例25と同様にして、7(4(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)ヘプタン酸 エチルを製造した。F: 576。

参考例32

参考例25と同様にして、4(3(4〔6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)プタン酸 エチルを製造した。F: 534。

冬老例 3 3

参考例 2 5 と同様にして、5 (3 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルポニル] ピペラジン 1 イル}フェノキシ)ペンタン酸 メチルを製造した。F: 534。

10

参考例34

参考例25と同様にして、6(3(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)ヘキサン酸 エチルを製造した。F: 562。

参考例35

を考例 2 5 と同様にして、4(2(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)プタン酸 エチルを製造した。F: 534。

参考例36

参考例25と同様にして、5(2(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル)ビ リジン 2 カルボニル]ビベラジン 1 イル}フェノキシ)ペンタン酸 メチルを製造した。F: 534。

20

参考例37

参考例 2 5 2 同様にして、6 (2 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}フェノキシ)ヘキサン酸 エチルを製造した。F: 562。

参考例38

参考例25 2 同様にして、1 (t プトキシカルボニル) 4 [2 (4 {4 [6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェノキシ)エチル]ピペラジンを製造した。F: 632。

参考例39

参考例25と同様にして、4(4(4(6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}アニリノ) プタン酸 エチルを製造した。F: 533。

30

[0054]

参考例40

6 クロロニコチン酸に塩化チオニルを加え加熱環流した。室温まで冷却した後減圧下濃縮した。ペンセン、塩化アルミニウムを加え、100℃で加熱 した。以下常法にて後処理精製して得られた2 クロロ 5 ペンゲイルピリデンのDMF溶液にナトリウムメトキシドを加え加熱 した。以下常法にて後処理精製して2 メトキシ 5 ペンゲイルピリデンを得た。NMR1: 8.62 8.63 (1H.m). 7.77 7.80 (2H.m). 4.03 (3H.d.J=1.2Hz)。

参考例41

後記製造例 5 と同様にして、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルポニル] ピペラジン 一塩酸塩を得た。F:328。

40

参考例42

後記製造例 5 と同様にして、4 (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}フェニルカルバモイル) ピペリジン 1 カルボン酸 ペンジルを得た。F:664。

参考例43

後記製造例 5 と同様にして、(±) trans 8 (4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルホニル] 2.5 ジメチルピペラジン 1 イル}フェニル)プロピオン酸 エチルを得た。F: 532。

参考例44

後記製造例 5 と同様にして、(±) trans 5 (4 (4 [6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル] 2.5 ジメチルピペラジン 1 イル}フェニル)ペンタン酸 エチルを得た

. F: 560.

[0055]

参考例45

4 プロモ 2 クロロアニソールのトルエン溶液に、1(t プトキシカルポニル)セペラジ ン、トリス(デペンプリテンアセトン)デバラジウム(0)、2.2 ビス(デフェニルホスフィ ノ) 1.1 ピナフチル及びナトリウムセプトキシドを加え、油浴温度110℃で4時間 た。以下常法により後処理精製して1(t プトキシカルボニル)4(8 クロロ 4 メトキシ フェニル)ピペラジンを得た。NMR1: 6.99(1H.d.J=2.8Hz)、3.85(3H.s)、1.48(9H.s)。 参考例46

参考例45と同様にして、1(t プトキシカルポニル)4(3 フルオロ 4 メトキシフェ ニル)ピペラジンを得た。NMR1:6.72(1H.dd.J=14.2.8Hz). 3.85(3H.s). 1.48(9H.s)。

参考例45と同様にして、1 (ペンソフラン 5 イル) 4 (t プトキシカルポニル)ピペラ シンを得た。NMR1:7.58(1H.d.J=2.4Hz). 3.07 3.09(4H.m). 1.49(9H.s)。

参考例48

参考例45と同様にして、1(t プトキシカルホニル)4(4 ジエチルアミノフェニル) ピペラシンを得た。F: 334。

[0056]

参考例49

1 (t プトキシカルホニル) 4 (3 クロロ 4 メトキシフェニル)ピペラジンのクロロホル ム溶液にトリフルオロ酢酸を加え30分間 した。以下常法により後処理精製して、1(3) クロロ 4 メトキシフェニル)じペラジンを得た。F: 227。

参考例50

參考例49と同様にして、1(8 フルオロ 4 メトキシフェニル)ピペラプンを得た。F: 211.

参考例51

參考例49と同様にして、1(3 クロロピラジン 2 イル)ピペラジンを得た。NMR2:8.2 6 (1H.d. J=2.4Hz). 7.97 (1H.d. J=2.4Hz). 2.81 2.84 (4H.m).

参考例52

参考例49と同様にして、ジエチル(4 ピペラジノフェニル)アミンを得た。F: 284。 参考例53

参考例49と同様にして、(±) trans 3 [4 (2.5 ジメチルピペラジン 1 イル)フェニ ル]プロピオン酸 エチルを得た。F: 291。

参考例54

参考例49と同様にして、(±) trans 5 [4 (2.5 ジメチルピペラジン 1 イル)フェニ ル]ペンタン酸 エチルを得た。F: 319。

参考例55

参考例 4 5 及び参考例 4 9 と同様にして、1 (5 メトキシピリジン 3 イル)ピペラジン を得た。NMR1: 7.96 (1H. d. J=2.4 Hz), 7.82 (1H. d. J=2.4 Hz), 3.84 (3H. s)。 **参考例56**

参考例45及び参考例49と同様にして、1(6 メトキシピリジン 3 イル)ピペラシン を得た。

参考例57

参考例45及び参考例49と同様にして、6 ピペラジン 1 イルキノリンを得た。EI: 2 13.

参考例45及ひ参考例49と同様にして、1(6 プロモビリジン 2 イル)ピペラジンを 得 た。 F: 242。

参考例59

参考例45及び参考例49と同様にして、1(5 プロモピリシン 2 イル)ピペラシンを 50

40

10

得 左。 F: 242。

[0057]

参考例 6 0

6 クロロニコチノニトリル及び(±) trans 2.5 ジメチルピペラジンのNMP溶液を油浴温度120℃で1時間 して、(±) trans 6 (2.5 ジメチルピペラジン 1 イル)ニコチノニトリルを得た。F: 217。

参考例61

参考例60と同様にして、1(4 ピペラジン 1 イル 2 トリフルオロメチルフェニル)エタノンを得た。F: 278。

参考例62

参考例60と同様にして、(±) trans 1 [4 (2.5 ジメチルじペラジン 1 イル)フェニル]エタノンを得た。F: 233。

参考例63

参考例60と同様にして、1(2 ヒドロキシ 4 ピペラジン 1 イルフェニル)エタノンを得た。F: 221。

参考例64

参考例60と同様にして、1(5 ニトロピリプン 2 イル)ピペラプンを得た。F: 209。

参考例60と同様にして、(±) trans 4(2.5 ジメチルピペラジン 1 イル)ペンズアルデヒドを得た。F: 219。

[0058]

参考例66

4 フルオロペンズアルデヒドと1 (t プトキシカルボニル) ピペラジンのNMP溶液に炭酸カリウムを加え加熱 した。以下常法により後処理精製して、4 [4 (t プトキシカルボニル) ピペラジン 1 イル]ペンズアルデヒドを得た。NMR1: 9.80 (1H.s). 3.37 3.40 (4H.m). 1.49 (9H.s)。

参考例67

参考例66と同様にして、2 クロロ 3(4 t プトキシカルホニルピペラジン 1 イル)ピラジンを得た。NMR1: 7.91(1H.d.J=2.4Hz)、3.58 3.61(4H.m)、1.49(9H.s)。

参考例68

参考例 6 6 と同様にして、1 (4 アセチル 2 クロロフェニル) 4 (t プトキシカルホニル) ピペラジンを得た。NMR1: 7.07 (1H.d.J=8.8Hz)、3.08 3.12 (4H.m)、1.49 (9H.s)。

参考例 6 6 2 同様にして、6 [4 (t プトキシカルボニル)じベラジン 1 イル]じリジン3 カルパルデヒドを得た。NMR1: 9.80 (1H.s). 3.54 3.58 (4H.m). 1.49 (9H.s)。

参考例70

参考例 6 6 2 同様にして、6 [4 メチルピペラジン 1 イル]ピリジン 8 カルバルデヒドを得た。NMR1: 9.78 (1H.s). 6.66 (1H.d.J=8.0Hz). 2.35 (3H.s)。

参考例71

150℃で溶融させたどペラジンに2 クロロベングチアグールを加え1時間 した。以下 40 常法により後処理精製して、(ペングチアゲール 2 イル)じペラジンを得た。F: 220。

[0059]

参考例72

参考例73

60%水素化ナトリウムとTHF混合物に、0℃冷却下、ジエチルホスホノ酢酸エチルを滴下し、更に4 [4 (t プトキシカルボニル)ピペラジン 1 イル]ペンズアルデヒドを滴下しした。以下常法により後処理精製して、3 {4 [4 (t プトキシカルボニル)ピペラジン1 イル]フェニル}アクリル酸エチルを得た。更に後記参考例94と同様にして、3 {4 [4 (t プトキシカルボニル)ピペラジン 1 イル]フェニル}プロパン酸エチルを得た。NMR1: 4.12 (2H. q. J=7. 2Hz). 2.87 (2H. t. J=7. 6Hz). 1.48 (9H. s)。

50

10

20

参考例72と同様にして、3(6 [4(t プトキシカルポニル)じペラジン 1 イル] ビリジン 3 イル}プロパン酸エチルを得た。NMR1:6.60(1H.d.J=8.8Hz)、4.12(2H.q.J=7.2Hz)、2.56(2H.t.J=7.6Hz)。

參考例74

参考例72と同様にして、(±) trans 3(4 [1(t プトキシカルボニル)2.5 ジメチルピペラジン 4 イル]フェニル}プロパン酸エチルを得た。EI:890。

[0060]

参考例75

参考例49及び後記製造例5と同様の方法により、3(4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルポニル] ピペラジン 1 イル}フェニル)プロパン酸エチルを得た。NMR1 6.97 (1H.d.J=8.4Hz). 4.12 (2H.q.J=7.2Hz). 2.89 (2H.t.J=7.6Hz)。

冬考例76

な考例75と同様にして、5(4 {4 [6 (8.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェニル)ペンタン酸エチルを得た。NMR1: 6.97 (1H.d.J=8.8Hz).
4.12 (2H.q.J=7.2Hz)、2.81 (2H.t.J=7.2Hz)。

参考例77

参考例75 と同様にして、 $3(6(4[6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル} ピリジン 3 イル) プロバン酸エチルを得た。NMR1: <math>6.97(1H.d.J=8.8Hz)$. 4.12(2H.q.J=7.2Hz). 2.84(2H.t.J=7.6Hz)。

参考例78

6 クロロ ニコチン酸メチルとピペラプンのDMSO溶液を油浴温度120℃で して、6 ピペラプン 1 イルニコチン酸メチルを得た。F: 222。

参考例79

2 ニトロ 5 フルオロフェノールより参考例 2 5 及び参考例 6 6 と同様の反応により、1 (3 ペンデルオキシ 4 ニトロフェニル) 4 (t プトキシカルホニル) ピペラデンを得た。NMR1: 8.01 (1H.d.J=8.4Hz)、5.22 (2H.s)、1.49 (9H.s)。

[0061]

参考例80

1(3 ペンジルオキシ 4 ニトロフェニル)4(t プトキシカルホニル) じペラジンのメタノール THF混合溶液にパラジウム炭素を加え水素雰囲気下 した。以下常法により後処理精製して得られた2 アミノ 5 [1 (t プトキシカルボニル) じペラジン 4 イル]フェノールのメタノール溶液にオルトギ酸メチル、P トルエンスルホン酸を加え加熱 した。以下常法により後処理精製して、6(4 t プトキシカルボニルじペラジン 1 イル)ペンゲオキサゲールを得た。NMR1: 7.97 (1H.s)、8.15 8.19 (4H.m)、1.49 (9H.s)。

参考例81

4.6 ジクロロビリミジンより参考例 6 0 及び参考例 4 9 と同様の方法により、4 クロロ 6 ピペラジン 1 イルビリミジンを得た。F: 199。

参考例82

N-ペンデルイミノ二酢酸をTHF中、CDI及び5 アミノインドールと反応させ、4 ペンデル 1 (1H インドール 5 イル) ピペラデン 2.6 デオンを得、次いでTHF中、水素化リチウムアルミニウムと反応させた。 得られた化合物のエタノール溶液に濃塩酸、水酸化パラデウムを加え、3気圧の水素雰囲気下65時間反応させて、5 ピペラデン 1 イル 1H インドールを得た。EI: 201。

参考例83

4 (2 クロロビリミジン 4 イル)ピペラジン 1 カルホアルデヒド及び2 (ジメチルアミノ)エタノールをカリウムt プトキシド存在下、DMF中反応して得られた化合物を、メタノール中に炭酸カリウム存在下、80℃で24時間反応させ、N.N ジメチル N {2 [(4 ピペラジン 1 イルビリミジン 2 イル)オキシ]エチル}アミンを得た。F: 252。

[0062]

参考例84

50

40

4 [4 (t プトキシカルボニル) ピペラシン 1 イル] ペンズアルデヒド及び[3 (エトキシカルボニル) プロピル] トリフェニルホスホニウムプロミドを、THF中t プトキシカリウム存在下反応させ、5 {4 [4 (t プトキシカルボニル) ピペラジン 1 イル] フェニル } 4 ペンテン酸エチルを得、次いで、後記参考例 9 4 と同様にして、5 {4 [4 (t プトキシカルボニル) ピペラシン 1 イル] フェニル } ペンタン酸エチルを得た。NMR1: 4.12 (2H. q. J=7. 2Hz). 2.31 (2H. t. J=7. 2Hz). 1.48 (9H. s)。

参考例85

参考例 8.4 2 同様にして、5.(6.(4.6.3.4.3) メトキシフェニル) ピリジン 2.2 カルボニル] ピペラシン 1.4 1

参考例86

参考例 8 4 2 同様にして、(\pm) trans 1 (\pm プトキシカルボニル) 4 [\pm 4 (\pm エトキシカルボニルプチル)フェニル] \pm 2.5 ジメチルピペラジンを得た。FN: 417。

参考例87

2 プロモ 6 ヨードビリシン 3 オールを炭酸カリウム及び臭化ペンジルと反応させ、3 (ペンジルオキシ) 2 プロモ 6 ヨードビリシンを得、次いで、参考例 4 5 、製造例 4 3 、製造例 5 及び参考例 9 4 と同様に順次処理して、6 (4 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリシン 2 カルホニル] ピペラシン 1 イル} ピリシン 3 オールを得た。F: 421。

[0063]

参考例88

2 プロモ 6 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル} ピリジン 3 オールのDMF溶液に60%水素化ナトリウム及び4 プロモブタン酸エチルを加え室温で1時間反応させた。以下常法により後処理精製して、4 [(2 プロモ 6 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル 3 ピリジル)オキシ] プタン酸エチルを得た。F: 535。

参考例89

4(2 クロロビリミシン 4 イル)ピペラシン 1 カルボアルデヒド及びペンジルアルコールより、参考例 8 3、製造例 5、参考例 9 4 及び参考例 8 8 と同様の方法により順次処理して、4 (4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル 2 オキソ 1.2 シヒドロビリミシン 1 イル)プタン酸エチルを得た。F: 536。

参考例90

4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 1 (4 ビドロキシフェニル) ピペラジンに1.2 ジプロモエタン、2M 水酸化ナトリウム水溶液、テトラ n プチルアンモニウム硫酸水素塩及び水を加え、60℃で した。反応液を冷却後、水及びクロロホルムを加え、不溶物を 去した。以下常法により後処理精製して、1 [4 (2 プロモエトキシ)フェニル] 4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジンを得た。F:526。

[0064]

参考例91

2.5 ジプロモビリジン及び2 (ジメチルアミノ)エタノールのDMF溶液にカリウムt プトキシドを加え、油浴温度100℃で3時間 して、N {2 [(5 プロモビリジン 2 イル)オキシ]エチル} N.N ジメチルアミンを得、更に参考例 5 5 と同様にして、N.N ジメチル N {2 [(5 ビベラジン 1 イルビリジン 2 イル)オキシ]エチル}アミンを得た。F: 251。

参考例92

2(ペンジルオキシ)6 プロモナフタレンを用い、参考例45、製造例43及び製造例5と同様に順次処理して、1 [6(ペンジルオキシ)2 ナフチル]4 [6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジンを得た。この化合物をトリフルオロ酢酸に溶解し、氷冷下ペンタメチルペンセンを加え、室温で2時間、更に油浴温度40℃で2時間して、6(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}2 ナフトールを得た。F: 470。

10

20

30

40

参考例93

6 ピリジン 8 カルボキサルデヒドのジオキサン溶液に酢酸パラジウムトリフェニルホスフィン、アクリル酸メチル及び炭酸セシウムを加え加熱還流した。以下常法により後処理精製して、3 (5 ホルミルピリジン 2 イル)アクリル酸メチルを得た。NMR1: 10.13 (1H.s). 7.08 (1H.d.J=15.6Hz). 3.85 (3H.s)。

[0065]

参考例94

3(5 ホルミルピリジン 2 イル)アクリル酸メチルの酢酸エチル エタノール溶液にパラジウム炭素を加え水素雰囲気下 した。以下常法により後処理精製して、<math>3(5 ホルミルピリジン 2 イル)プロバン酸メチルを得た。NMR1: 10.29 (1H.s). 3.68 (3H.s). 2.88 (2H.t.J=7.2Hz)。

参考例95

フルオロ 4 ニトロペンセン及び(±) trans 2.5 ジメチルピペラジンのNMP溶液を油浴 温度 120 で 3 時間 して、(±) trans 2.5 ジメチル 1 (4 ニトロフェニル)ピペラジンを得、更に製造例 5 と同様にして、(±) trans 1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル] 2.5 ジメチル 4 (4 ニトロフェニル)ピペラジンを得た。F: 477。 参考例 9 7

6 クロロキノリン 1 オキシドの無水酢酸溶液に、3 オキソ酪酸メチルを加え、油浴温度40℃で30分間 し、得られた化合物を10%塩酸に加え室温で反応させ、(6 クロロキノリン 2 イル)酢酸メチルを得た。この化合物を更に、参考例 4 5 、製造例 4 3 及び製造例 5 2 同様に順次処理して、6 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}キノリン 2 イル]酢酸メチルを得た。F: 527。

参差例9 &

後記製造例10と同様にして、4 [N (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ビリジン 2 カルホニル] ビベラジン 1 イル}フェニル) N メチルアミノ] プタン酸 エチルを得た。F: 547。

[0066]

製造例1

2 オキソ 3 フェニルピペラジン 740 mgのTHF 20 ml溶液に水素化リチウムアルミニウム 638 mgを加え、3時間加熱還流した。反応液を氷冷し、硫酸ナトリウム10水和物を反応液中にゲルがなくなるまで加え、しばらく した後不溶物を 去した。溶媒を留去して得た粗製の2 フェニルピペラジンを、6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸 500 mgのTHF 20 ml溶液に加え、更にWSC塩酸塩 556 mg及びHOBt 260 mgを加え、室温で2日間 した。反応液に酢酸エチルを加え、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られた残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、無色無定型結晶(670 mg)を得た。この化合物をエタノールに溶解し、フマル酸 192 mgを加えてフマル酸塩とした後、エタノール 酢酸エチルから再結晶を行って、2 (3.4 ジメトキシフェニル) 6 (3 フェニルピペラジン 1 カルボニル)ピリジン 0.5フマル酸塩 607 mgを無色結晶として得た。

製造例2

6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 500 m9のTHF 20 m1溶液に氷冷下、塩化オキサリル 0.18 m1及びDMF 1滴を加えた。30分 後、反応液を、4 (4 メトキシフェニル) ピペラジン 370 m9のピリジン 10 m1溶液に氷冷下滴下した。室温まで昇温して更に30分 した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマト

50

10

20

30

グラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、更に酢酸エチル アセトニトリルから再結晶を行い、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルホニル] 4 (4 メトキシフェニル) ピペラジン 370 m9を無色結晶として得た。

[0067]

製造例3

4 [4 (2 ジメチルアミノエトキシ)フェニル] ピペラジン 1 カルボン酸 t プチル 0.62 9 を 4 M塩化水素/酢酸エチル溶液 15 ml 中反応させた。溶媒を留去して得られた粗生成物 0.86 9の DMF 15 ml溶液に、WSC塩酸塩 0.34 9、HOBt 0.24 9及ひ6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 0.41 9を加え、室温下65時間反応させた。更にWSC塩酸塩 0.3 4 9、HOBt 0.24 9及ひトリエチルアミン 0.50 mlを加え、室温下8.5時間 した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マプネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製後、得られた化合物をシュウ酸 106 m9により造塩し、再結晶(エタノール)して、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 4 [4 (2 ジメチルアミノエトキシ)フェニル] ピペラジン ニシュウ酸塩 253 m9を淡黄色結晶として得た。製造例 4

[0068]

製造例5

6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 1.20 9、フェニル(ピリジン 4 イル)メチルアミン 850 m9の DMF 20 ml溶液に、WSC塩酸塩 960 m9、H0Bt 800m9及びトリエチルアミン 0.72 mlを室温で加えた。2時間 後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去後、残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、更に酢酸エチルから再結晶を行い、6(3.4 ジメトキシフェニル)N [フェニル(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルボキサミド 1.25 9を無色結晶として得た。

製造例 6

6 (8.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 500 mgの THF 5 ml溶液に塩化オキサリル 0.34 ml及び触媒量の DMFを加え、室温で1時間 した。反応液の溶媒を留去し、残 をアセトニトリル 10 ml溶液とし、2.2 ジフェニルグリシン 440 mg、トリエチルアミン 0.80 ml及び4 (ジメチルアミノ) ピリジン 24 mgを加え、室温で16時間 した。不溶物を 取し、エタノールで洗浄して、無色結晶(199 mg)を得た。この化合物に1M塩酸水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。得られた粗結晶をアセトニトリル及びジイソプロピルエーテルで順次洗浄し、([6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] アミノ) (ジフェニル) 酢酸 119 mgを無色結晶として得た。

[0069]

10

20

30

40

製造例7

製造例8

6 (3.4 ジメトキシフェニル) N [(2 ヒドロキシフェニル)(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルボキサミド 0.25 9をDMF 5 mlに溶解させ、炭酸カリウム 0.15 9存在下、ヨウ化メチル 40 mlと室温で5時間反応させた。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。 有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。 残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル)で精製し、得られた化合物を4M塩化水素/酢酸エチル溶液で処理し造塩した後、再結晶(エタノール)して、6 (3.4 ジメトキシフェニル) N [(2 メトキシフェニル)(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルボキサミド 一塩酸塩 157 m9を無色結晶として得た。

[0070]

製造例 9

N (1 ベンジル 4 フェニルビベリジン 4 イル) 6 (3.4 ジメトキシフェニル)ビリジン 2 カルボキサミド 250 m9のシクロロエタン 3 ml 溶液に、クロロぎ酸 1 クロロエチル 0.18 mlを室温で加えた。30分 した後、溶媒を留去し、メタノール10mlを加え30分 した。3M塩酸を加えエーテルで洗浄後、1 M水酸化ナトリウムで塩基性とした。クロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製して得た生成物(150 m9)をメタノールに溶解し、フマル酸 40 m9を加え溶媒を留去した。得られた粗結晶をアセトニトリル エタノールから再結晶して、6 (3.4 ジメトキシフェニル) N (4 フェニルビペリジン 4 イル)ビリジン 2 カルボキサミドの一フマル酸塩 1.5水和物 53 m9を無色結晶性固体として得た。

製造例10

6 (3.4 シメトキシフェニル)N (4 フェニルピペリジン 4 イル)ピリジン 2 カルボキサミド 500 mgのメタノール 10 ml溶液に、35%ホルマリン水溶液 0.5 ml、酢酸 0.5 ml及びトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム 300 mgを加えた。30分 後、更にトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム 100 mgを加え、30分 した。1 M水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルムメタノール アンモニア水)で精製して得た生成物(440 mg)をメタノールに溶解し、フマル酸 120 mgを加え、溶媒を留去した。アセトニトリル エタノールから再結晶して、6 (3.4 ジメトキシフェニル)N(1 メチル 4 フェニルピペリジン 4 イル)ピリジン 2 カルボキサミド ーフマル酸塩 390 mgを無色結晶として得た。

[0071]

製造例11

N [2 (トリメチルシリル)エトキシカルホニル] 1 ベンジル 4 メチル 4 ピベリジルアミン 1.35 9の1.4 ジオキサン 15 ml溶液に、1Mフッ化テトラプチルアンモニウム/THF溶液 5.0 mlを加え、油浴温度70℃で13時間 した。更に1Mフッ化テトラプチルアンモニウム/THF溶液 2.0 mlを加え、油浴温度70℃で1日間 した。反応液の溶媒を留去して得られた残 に酢酸エチルを加え、1M 塩酸水溶液で抽出した。水層を炭酸水素ナトリウムで中和した後、クロロホルムで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して、粗製の1 ベンジル 4 メチルピペリジン 4 イルアミンを得た。この化合物を

10

20

30

40

用い、以下、製造例1 に記載のアミド化反応と同様にして、N (1 ベンジル 4 メチル 4 ピペリジル) 6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボキサミド ーシュウ酸塩 450 m9を無色結晶として得た。

製造例12

1 ペンツイル N (ペンシルオキシカルボニル) 4 (モルホリン 4 イルカルボニルメチル) ピペリシン 4 イルアミン 800 m9のエタノール 20 ml溶液に、10% パラジウム炭素 80 m9 及び早酸アンモニウム 300 m9を加え、油浴温度70℃で17時間 した。反応液から不溶物を 去し、溶媒を留去して、粗製の1 ペンツイル 4 (モルホリン 4 イルカルボニルメチル) ピペリジン 4 イルアミン 549 m9を淡黄色油状物として得た。水素化リチウムアルミニウム 400 m9とTHF 10 ml混合物の加熱還流下に、得られた化合物のTHF 5 ml溶液を滴下し、そのまま30分間加熱還流した。反応液を氷冷し、硫酸ナトリウム10水和物を反応液中にゲルがなくなるまで加え、しばらく 後不溶物を 去した。溶媒を留去して粗製の1 ペンジル 4 [2 (モルホリン 4 イル)エチル] ピペリジン 4 イルアミン 427 m9を淡黄色油状物として得た。

6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリシン 2 カルボン酸 360 mgのTHF 5 ml溶液に、塩化オキサリル 0.25 ml及び触媒量のDMFを加え、室温で15分間 した。溶媒を留去して得られた残 をTHF 10 mlに溶解し、先に得られた1 ペンジル 4 [2 (モルホリン 4 イル) エチル] ピペリシン 4 イルアミン及びトリエチルアミン 0.50 mlを加え、室温で14時間した。反応液に飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出した。 有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。 得られた残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール) で精製し、黄色無定型結晶(415 mg)を得た。この化合物をメタノールに溶解し、フマル酸 176 mgを加えてフマル酸塩とした後、イソプロパノールから再結晶して、N [1 ペンジル 4 {[2 (モルホリン 4 イル) エチル] ピペリジン 4 イル 6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボキサミド ニフマル酸塩 一水和物 364 mgを無色結晶として得た。

[0072]

製造例13

1 ペンジル 4 ([6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] アミノ} ピペリジン 4 カルボン酸メチル 1.70 9の THF 30 ml溶液に水素化ホウ素ナトリウム 500 m9を加えた。油浴温度70℃でメタノール 5 mlを滴下し30分 した。室温まで冷却後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール) で精製し、更に再結晶(イソプロピルエーテル 酢酸エチル) して、N(1 ペンジル 4 ヒドロキシメチルピペリジン 4 イル)6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボキサミド 720 m9を無色結晶として得た。

製造例14

6 (3.4 ジメトキシフェニル) N (4 フェニルじ ペリジン 4 イル) ビリジン 2 カルボキサミド 0.18 9をDMF 3.5 ml中、炭酸セシウム 140 m9の存在下、酢酸(2 クロロメチル)フェニル 70 m9と室温にて20時間反応させた。常法により後処理をして得た粗生成物をTHF 10 ml中、1M水酸化ナトリウム水溶液 3 mlと室温~50℃で16.5時間反応させた。反応液を1M塩酸水溶液で中性にした後、炭酸水素ナトリウム水溶液でPHを約8とし、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル)で精製し、更に再結晶(エタノール ジエチルエーテル)して、6(3.4 ジメトキシフェニル)N [1(2 ビドロキシベンジル)4 フェニル 4 ピペリジル] ピリジン 2 カルボキサミド 一水和物 85 m9を無色結晶として得た。

[0073]

製造例15

6 (8.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 500 m9のTHF 10 ml溶液に、CDI 3 73 m9を加え、油浴温度60℃で1時間 した。反応液に0 ペンジルとドロキシルアミン塩

20

ያለ

酸塩 367 m9及びトリエチルアミン 0.32 mlを加え、油浴温度60℃で3時間 した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン酢酸エチル)で精製し、更に酢酸エチル ジイソプロピルエーテルから再結晶して、N ペンジルオキシ 6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボキサミド 566 m9を無色結晶として得た。

製造例16

N ペンジルオキシ 6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボキサミド 400 m9のペンセン 10 ml溶液に、10% パラジウム炭素 50 m9及びシクロヘキセン 5 mlを加え、油浴温度80℃で4時間 した。不溶物を 去し、溶媒を留去して得られた残 をエタノール10 mlに溶解し、10% パラジウム炭素 40 m9及びギ酸アンモニウム 150 m9を加え、油浴温度70℃で2時間 した。不溶物を 去し、溶媒を留去して得られた残 に酢酸エチルを加え、1M水酸化ナトリウム水溶液で抽出した。水層を1M塩酸水溶液でPH 4に調整し、クロコホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。得られた残 をアセトニトリルから再結晶して、6 (3.4 ジメトキシフェニル) N ヒドロキシピリジン 2 カルホキサミド 1.08 m9を微茶褐色結晶として得た。【0074】

製造例17

6 (3.4 シメトキシフェニル) N [フェニル(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルボキサミド1.00 9のジクロロメタン10 ml溶液に、氷冷下m クロロ過安息香酸400 m9を加え氷冷下30分 した。更に、m クロロ過安息香酸400 m9を加えた後、室温まで昇温し30分 した。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出し、有機層を水、飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、次いで、アセトニトリル 酢酸エチルから再結晶して、6 (3.4 ジメトキシフェニル) N [フェニル(ピリジン 4 イル)メチル]ピリジン 2 カルボキサミド1.25 9を無色結晶として得た。

製造例18

{N [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] N (1.2.3.4 テトラヒドロナフタレン 1 イル) アミノ} 酢酸メチル 620 m9のメタノール 10 ml溶液に、1M 水酸化ナトリウム水溶液 3 ml及びTHF 10 mlを加え、室温で16時間 した。反応液に1M 塩酸水溶液 3 mlを加え、溶媒を留去した。残 を水で洗浄し、得られた粗結晶をエタノールから再結晶を行い、{N [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] N (1.2.3.4 テトラヒドロナフタレン 1 イル) アミノ} 酢酸 472 m9を無色結晶として得た。

[0075]

製造例19

シクロペンタノン 0.50 mlの酢酸 5 ml溶液に2 メトキシエチルアミン 0.32 ml及び水素化トリアセトキシホウ素ナトリウム 1.20 9を加え、室温で30分間 した。反応液にトルエンを加え、溶媒を留去し、得られた残 に 1M水酸化ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた粗製のN (2 メトキシエチル)シクロペンチルアミンと、6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボン酸 400 m9を用い、製造例 5 と同様の方法により、N シクロペンチル 6 (3.4 ジメトキシフェニル) N (2 メトキシエチル) ピリジン 2 カルボキサミド 215 m9を無色油状物として得た。

製造例20

2 クロロ 6 (4 t プトキシカルボニルピペラジン 1 イル)ピラジン0.71 9を4M塩酸 酢酸エチル溶液15 ml中、室温下7時間 した。溶媒を留去し、2 クロロ 6 (ピペラジン 1 イル)ピラジン塩酸塩の粗生成物を得た。得られた粗生成物と6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボン酸0.62 9を製造例5 と同様の方法により、2 クロロ 6 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル)ピラジン594 m9を淡

50

40

10

黄色結晶として得た。

[0076]

製造例21

1 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 4 (ピリジン 4 イル) ピベラジン353 m9のシクロロメタン10 ml溶液に、m クロロ過安息香酸195 m9を加え5℃で 1 時間した。反応液にチオ硫酸ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄、次いで硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去した。残をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、次いで再結晶(エタノール 酢酸エチル)して、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 4 (1 オキシドピリジン 4 イル) ピベラジン 1.5水和物 294 m9を淡黄色結晶として得た。

製造例22

1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルホニル] 4 (4 ニトロフェニル) ピペラジン 2.5 9のエタノール70 ml及び水25 ml混合溶液に塩化アンモニウム 0.15 9と還元鉄 3.1 9を加え、2時間加熱還流した。反応液をセライトを用いて 過し、 液を滅圧濃縮し、得られた残 に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール) で精製し、更にアセトニトリル 酢酸エチルより結晶化させ、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルホニル] 4 (4 アミノフェニル) ピペラジン 2.1 9を淡桃色結晶として得た。

[0077]

製造例23

6 プロモ 2.8 シヒドロ 1.4 ペングシオキシン500 mgの THF 10 mt溶液に 78℃で1.6 Mn プチルリチウム/n ヘキサン溶液1.75 mlを加えた。 78℃で1時間 した後、本ウ酸トリメチル0.78 mlを加え徐々に室温に昇温しながら15時間 した。反応液の溶媒を留去し、残 をシメトキシエタン10 mlに溶解し、エタノール 2 ml、N(インダン 1 イル)6 プロモビリジン 2 カルボキサミド 500 mg、酢酸バラジウム(II) 30 mg、トリフェニルホスフィン 150 mg及び炭酸ナトリウム 335 mgの水 2 ml溶液を加え、5時間加熱還流した。不溶物を 去後、溶媒を留去して得られた残 に酢酸エチルを加え、飽和重曹水、飽和食塩水で洗浄後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル)で精製し、更に酢酸エチル ジイソプロビルエーテルから再結晶して、6(2.3 ジヒドロ 1.4 ペングジオキシン 6 イル)N(インダン 1 イル)ビリジン 2 カルポキサミド320 mgを無色結晶として得た。

製造例24

6(4 とドロキシ 3 メトキシフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 320 mgのDMF 5 ml溶液に、氷冷下、(2 クロロエチル)ジメチルアミン塩酸塩 200 mg及び60%水素化ナトリウム 91 mgを加え、油浴温度80℃で1.5日間 した。溶媒を留去し、得られた残 に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム~クロロホルム メタノール)で精製し、茶褐色油状物 106 mgを得た。この化合物をエタノール 2 mlに溶解し、フマル酸 28 mgを加えてフマル酸塩とした後、エタノール 酢酸エチルから再結晶して、6 [4(2 ジメチルアミノエトキシ)3 メトキシフェニル]N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド ーフマル酸塩 104 mgを無色結晶として得た。

[0078]

製造例25

6(4 ヒドロキシ 3 メトキシフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 310 mgの2 プタノン 10 ml溶液に、3 クロロメチルビリジン塩酸塩 170 mg及び炭酸カリウム 276 mgを加え、油浴温度60℃で13時間 し、更に油浴温度80℃で1日間 した。 反応液の溶媒を留去し、得られた残 に水を加え、酢酸エチルで抽出した。 有機層を飽和

20

เรก

40

食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル~クロロホルム メタノール)で精製し、更に酢酸エチル ジイソプロピルエーテルから再結晶して、N インダン 1 イル 6 [3 メトキシ 4 (ピリジン 3 イルメトキシ)フェニル]ピリジン 2 カルボキサミド 110 m9を無色結晶として得た。

製造例26

6(3 ヒドロキシ 4 メトキシフェニル)N(インダン 1 イル)ピリジン 2 カルボキサミド 360 mgのTHF 10 mi及びDMF 10 mi溶液にプロモ酢酸エチル 120 mg及び炭酸カリウム 6 90 mgを加え、50℃で5時間 した。溶媒を留去後、水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。得られた租生成物のエタノール10 ml溶液に1M水酸化ナトリウム水溶液 7 mlを加え室温で2時間反応させた。反応液に1M塩酸水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 を酢酸エチル ジエチルエーテルから再結晶して、{5 [6 (インダン 1 イルカルバモイル)ピリジン 2 イル 1 2 メトキシフェノキシ}酢酸 245 mgを無色結晶として得た。

【0079】 製造例27

6(3 ヒドロキシ 4 メトキシフェニル)N(インダン 1 イル)ピリジン 2 カルボキサミド 360 m9のTHF 10ml及びDMF 10 ml溶液に塩化2 ジメチルアミノエチル塩酸塩 144 m9及び炭酸カリウム 690 m9を加え、50℃で5時間 した。溶媒を留去後、水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をジエチルエーテルで結晶化させた後、エタノール ジエチルエーテルから再結晶して、6 [3(2 ジメトキシアミノエトキシ)4 メトキシフェニル]N(インダン 1 イル)ピリジン 2 カルボキサミド 110 m9を無色結晶として得た。製造例 2 8

6(3 アミノ 4 メトキシフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 1.0 0 9のビリジン 15 ml溶液に、氷冷下、塩化アセチル 0.22 mlの塩化メチレン 5 ml溶液を加えた。室温で1.5時間 後、溶媒を留去し、残 に水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残をエタノールから再結晶して、6(3 アセチルアミノ 4 メトキシフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 829 m9を無色結晶として得た。

[0080]

製造例29

製造例30

6(3 エチル 4 ピニルフェニル)N インダン 1 イルピリジン 2 カルボキサミド 205 m 9のエタノール 5 ml溶液に、10%パラジウム炭素 30 m9を加え、常圧の水素雰囲気下、室温で17時間 した。不溶物を 去し、溶媒を留去し得られた残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル)で精製して、6(3.4 ジエチルフェニル)N インゲン 1 イルピリジン 2 カルボキサミド 186 m9を無色油状物として得た。

6(3 アミノ 4 メトキシフェニル)N インダン 1 イルピリジン 2 カルボキサミド 0.7 5 9のエタノール 10 mi溶液に、1H ペンゲトリアゲール 1 メタノール 312 mgを加え、室温下19時間 した。析出した黄色固体を 取し、THF 5 mlに懸濁させ、水素化ホウ素ナトリウム 74 mgを加えた。室温下1.5時間激しく 後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル)で精製し、得られた化合物をエタノール中でシュウ酸塩として、N インダン 1 イル 6(4 メトキシ 3 メチルアミノフェニル)ピリジン 2 カルボキサミド ーシュウ酸塩 一水和物 30 mgを無色結晶として得た。

[0081]

製造例31

50

30

6(4 メトキシ 3 ニトロフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 0.3 7 9の THF 5 ml及びメタノール 5 ml溶液に、10%パラジウム炭素 0.40 9を加え、水素雰囲気中で した。65 mlの水素消費後、37%ホルムアルデビド水溶液 1.96 ml及び酢酸 3 mlを加え、水素雰囲気下室温にて した。反応液をセライト 過し、 液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムにより乾燥後、溶媒を留去した。残 に4M塩化水素/酢酸エチル溶液を加え、溶媒を留去して得られた残 を熱シイソプロビルエーテルで洗浄して、6(4 メトキシ 3 シメチルアミノフェニル)N インダン 1 イルビリジン 2 カルボキサミド 一塩酸塩ニ水和物 101 m9を淡褐色結晶として得た。

製造例32

1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピベラジン 一塩酸塩 327 m9のエタノール 6 ml溶液に、トリエチルアミン 0.28 ml及び2.4 ジクロロピリミジン 148m9を加え、油浴温度90℃で2時間 した。溶媒を留去後、水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカケルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン 酢酸エチル)で精製し、更にアセトニトリル ジィソフロピルエーテルがら再結晶して、2 クロロ 4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリシン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル) ピリミジン 一水和物 70 m9を無色結晶として得た。

[0082]

製造例33

4(4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル $\}$ 安息香酸 171 m9の THF 5 m I 溶液に CDI 68 m9を加え、60 ℃で した。 さらに CDI 52 m9を2回に分けて加え、合計 24時間 60 ℃で した。 反応液を室温まで冷却後、アンモニア水 0.25 m I を加え、6 時間室温で し、更にアンモニア水 0.5 m I を加え、室温で した。 析出した粗結晶を 取し、メタノール THF から再結晶して、4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル $\}$ ペンザミド 68 m9を無色結晶として得た。 製造例 3 4

4 (4 (4 [6 (3.4 シメトキシフェニル) じリジン 2 カルボニル] じペラジン <math>1 イル}フェニルカルパモイル) じペリジン 1 カルボン酸 ペンジル 159 m9のエタノール 8 m1と THF 8 m1の混合溶液にアルゴン雰囲気下、10% パラジウム炭素 18 m9を加えた。常圧水素雰囲気下、2時間室温で 後、セライトを用いて 過し、 液を減圧濃縮した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール アンモニア水) で精製し、アセトニトリルから結晶化して、4 $\{4$ $\{6$ $\{3.4$ ジメトキシフェニル) じリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル $\}$ ピペリジン 4 カルボキシアニリド 70 m9を無色結晶として得た。【0 0 8 3】

製造例35

1 (ペンソフラン 5 イル) 4 (t プトキシカルボニル) じ ペラジン1.20 9のクロロホルム 5 ml溶液に0 C でトリフルオロ酢酸5 mlを加え、室温に昇温した後1時間 した。1 M水酸 化ナトリウム水溶液で中和した後、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去して得られた1 (ペンソフラン 5 イル) ピペラジン910 m9のうち、500 m9を用い、以下製造例 5 と同様にして、1 (ペンソフラン 5 イル) 4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリシン 2 カルボニル] ピペラシン420 m9を無色結晶として得た。

製造例36

1 (4 アミノフェニル) 4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 355 m9のDMF 3 mi溶液に、1 クロロ 2 (2 クロロエトキシ) エタン 130 m9、ヨウ化ナトリウム 77 m9及び炭酸カリウム 249 m9を加え、100℃で一晩 した。室温まで冷却後、反応溶液を減圧下濃縮し、水を加え、クロロホルムで抽出した。 有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、エタノール ジエチルエーテルから

10

20

30

40

結晶化して、4 (4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルポニル]ピペラジン1 イル}フェニル)モルホリン 210 m9を黄色結晶として得た。

[0084]

製造例37

1(4 アミノフェニル)4 [6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 211 m9のTHF 2.5 ml溶液に、メタンスルホニルクロリド 63.5 m9及びトリエチルアミン 76.8 μlを加え、室温下一晩 した。更にメタンスルホニルクロリド 79 m9及びトリエチルアミン 103 μlを2回に分けて加え、3時間室温で した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、酢酸エチル ジイソプロピルエーテルから結晶化して、4 4 [6(3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}メタンスルホンアニリド 175 m9を淡紫色結晶として得た。

製造例38

[(4 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}ペン ツイル) アミノ] 酢酸エチル 283 m9 に濃塩酸 0.8 mlを加え、室温下一晩 した。反応液を減圧下濃縮後、2 プロパノール ジイソプロピルエーテルから結晶化して、[(4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}ペンツイル) アミノ] 酢酸 塩酸塩を 取した。 液を減圧下濃縮し、残 をヘキサンから結晶化して、[(4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}ペンツイル) アミノ] 酢酸 1水和物88 m9を淡茶褐色結晶として得た。

[0085]

製造例39

2.5 ジクロロピラジン1.51 9のNMP 7.5 ml溶液に1(t プトキシカルボニル)ピペラジン2.00 9及び炭酸カリウム2.00 9を加え100℃で1時間加熱 した。室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルムメタノール)で精製し、2.73 9の2 クロロ 5(4 t プトキシカルボニルピペラジン 1 イル)ピラジンを得た。これを用いて以下製造例 3 5 と同様にして、2 クロロ 5(4 [6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル】ピペラジン 1 イル}ピラジンを無色結晶として得た。

製造例40

2 クロロ 4 (4 [6 (8.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル} ピリミジン 1水和物 460 mgのメタノール 20 ml溶液に、10% パラジウム炭素 150 mgを加え、常圧水素雰囲気下、室温で28時間 した。不溶物を 去し、溶媒を留去し得られた残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール) で精製し、更にアセトニトリル ジイソプロピルエーテルから再結晶して、4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル} ピリミジン 83 mgを無色結晶として得た。

[0086]

製造例41

4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 1 (4 ヒドロキシフェニル) ピペラジン 297 mgに、[1.3] ジオキソラン 2 オン 623 mg、炭酸カリウム 147 mgを加え、10 0℃で 1 時間半 した。室温まで冷却後、反応液に水を加えすらに 1M 塩酸を加えた。飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール)で精製し、酢酸エチルから再結晶して、2 (4 (4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}フェノキシ)エタノール 41 mgを淡黄色結晶として得た。

製造例42

50

40

10

6 (4 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリシン 2 カルボニル] ピペラシン 1 イル} ピリシン 3 オール 213 m9のDMF 5 ml溶液に、氷冷下、(2 クロロエチル) シメチルアミン 塩酸塩 81 m9及ひ60%水素化ナトリウム 48 m9を加えた。油浴温度70℃で1時間 後、水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカケルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム~クロロホルム メタノール) で精製して得た生成物(110 m9)をエタノールに溶解し、シュウ酸 40 m9を加えシュウ酸塩とした後、エタノールから再結晶して、1 [6 (3.4 シメトキシフェニル) ピリシン 2 カルボニル 3 4 [5 (2 ジメチルアミノエトキシ) 2 ピリジル] ピペラシン 2 シュウ酸塩 81 m9を無色結晶として得た。

[0087]

製造例43

製造例44

4 [2 (4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イル}フェノキシ)エチル] ピペラジン 1 カルボン酸 t プチル 270 m9のクロロホルム 3 ml溶液に 4M 塩化水素/酢酸エチル溶液 0.427 mlを加え、2日間室温で した。さらにクロロホルム 2 ml と4M 塩化水素/酢酸エチル溶液 1 mlを加え、室温で一晩 した。反応液にエタノールを加え、粗結晶を 取し、メタノールから再結晶して、1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 4 [4 (2 ピペラジン 1 イルエトキシ)フェニル] ピペラジン 4塩酸塩 3水和物114 m9を淡黄色結晶として得た。

(±) trans 1 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 2.5 ジメチル4 (4 ニトロフェニル) ピペラジン 1.42 9のエタノール37 ml及び水13 ml混合溶液に塩化アンモニウム 0.16 9と還元鉄 1.66 9を加え、0.5時間加熱還流した。反応液をセライトを用いて 過し、 液を減圧濃縮し、得られた残 に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。残 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム メタノール) で精製し、得られた化合物を4M塩化水素/酢酸エチル溶液で処理し造塩後、溶媒を留去した。残 を酢酸エチルで洗浄して、(±) trans 4 {4 [6 (3.4 ジメトキシフェニル) ピリジン 2 カルボニル] 2.5 ジメチルピペラジン 1 イル}アニリン 2塩酸塩 2水和物 58 2 m9を淡黄色結晶として得た。

製造例45~217

上記製造例の方法と同様にして、後記表 1 ~ 1 7 に示す製造例 4 5 ~ 2 1 7 の化合物を されざれ得た。製造例 1 ~ 2 1 7 の化合物の構造及び物理化学的データを表 1 ~ 1 7 に示 す。

[0088]

実施例5(化合物Aのα型結晶の製造)

粗製の4(4(4(4(6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル]ピペラジン 1 イル}フェニル)モルホリン(化合物 A) 5.0 9に酢酸エチル60 mlを加え、 下に還流温度付近まで加熱し溶解した。次いで、活性炭1.0 9を加え、更に 後、 過した。残を酢酸エチル5 mlで洗浄した。 液を加熱し析出した結晶を溶解後、放冷し、30℃で終夜し、更に冷却し0℃で4時間 した。析出した結晶を 取し、減圧乾燥して、α型結晶3.97 9を得た。

実施例6 (化合物AのB型結晶の製造)

粗製の化合物A 2.5 9にメタノール 13 ml及びアセトン8 mlを加え、 下に還流温度付近まで加熱し溶解した。次10 で、活性炭0.5 9を加え、更に 後、 過した。残 をメタノール3 mlで洗浄した。 液を加熱し析出した結晶を溶解後、 しながら種晶として α 型結晶を少量加えた。 下、徐々に冷却し0 で 0 を 夜 し析出した結晶を 取し、メタノールで洗浄後、減圧乾燥して α 型結晶と β 型結晶の結晶混合物 1.95 9を得た。得られた結晶混合物の1.0 9を用い、メタノール5 ml及びアセトン2 mlを加え、45 で 12 時間、次10 で 20 で 12 時間、更に1 で 12 時間 した。結晶を 取し、メタノールで洗浄後、減圧乾燥して、 β 型結晶3.9 9を得た。

10

実施例で(化合物AのB型結晶の製造)

化合物A 880.10 9にエタノール2680 ml、酢酸エチル980 mlを加えた。 下に還流温度付近まで加熱、溶解し、熱時 過した。 紙及び 過器を酢酸エチル100 mlで洗浄し、先の 液と合した。 液を加熱し析出した結晶を溶解後、 $65\sim70$ $^{\circ}$ に しながら種晶として β 型結晶を少量加えた。徐々に冷却後、40 $^{\circ}$ で終夜 し、更に徐々に冷却後、0 $^{\circ}$ で終夜 した。析出した結晶を 取し、エタノールで洗浄後、滅圧乾燥して、 β 型結晶 359.85 9を得た。

【表 1 】

Ex	Syn	R ³	Dat	Sal
4	4	Ph N-Bn	NMR1: 13.41 (1H, s), 5.06 (1H, dd, J= 9.3, 7.4Hz), 3.99 (3H, s); MP: 159-161	
5	5	Ph N	NMR1: 8.58 (2H, d, J=4.3 Hz), 8.11 (1H, dd, J=7.8, 1.0Hz), 3.95 (3H, s) MP: 184-187	
6	6	−C(Ph)₂CO₂H	NMR2: 8.03(1H,t, J=7.8 Hz), 7.12 (1H, d, J=8.4 Hz), 3.94 (3H, s); MP: 209-212	
7	7	HO N	NMR2: 10.05 (1H, s), 6.44 (1H, q, J= 9.2 Hz), 3.88 (3H, s), 3.85 (3H, s); MP: 131-133	
8	8	MeO N	NMR2: 6.72 (1H, d, J= 8.8 Hz), 3.88 (3H, s), 3.84 (3H, s), 3.83 (3H, s); MP: 172-174	НСІ
9	9	Ph	NMR2: 8.20 (1H, d, J=7.8 Hz), 3.91 (3H, s), 2.23-2.17 (2H,m); MP: 195-203	Fum 1.5 H ₂ O
10	10	Ph_NMe	NMR2: 8.19 (1H, d, J=8.3Hz), 3.92 (3H, s), 2.43(3H,s); MP: 197-201	Fum
11	11	Me N-Bn	NMR2: 7.91 (1H, d, J=7.3 Hz), 4.13 (2H, s), 3.91 (3H, s); MP: 170-172	Ox
12	12	ON (CH ₂) ₂ N-Bn	NMR2: 8.04 (1H, t, J=7.8 Hz), 3.89 (3H, s), 2.76 (2H, m); MP: 112-116	2 Fum H₂O
13	13	HO N-Bn	NMR1: 3.99 (3H, s), 3.84 (2H, d, J= 5.8Hz), 3.52 (2H,s); MP: 120-122	
14	14	Ph_N-CH ₂	NMR2: 8.79 (1H, s), 3.90 (3H, s), 3.85 (3H, s), 3.64 (2H, s); MP: 191-192	H₂O
15	15	-OBn	NMR1: 7.81 (1H, dd, J=7.8, 1.0 Hz), 5.10 (2H, s), 3.94 (3H, s); MP: 111-112	
16	16	-ОН	NMR2: 7.99(1H, t, J=7.8Hz), 7.05 (1H, d, J=8.3 Hz), 3.91 (3H, s); MP: 170-173	
17	17	Ph N ⁺ O	NMR1: 8.11 (1H, dd, J=7.8, 1.0 Hz), 6.34 (1H, d, J=7.3Hz), 3.95 (3H, s) MP:176-179	

10

20

30

40

[0089]

【表2】

45	2		NMR1: 7.39 (1H, d, J=7.4 Hz), 5.70 (1H, dd, J=16.1 Hz, 7.8 Hz), 3.90 (3H, s); MP: 120-122		
46	2	N-N N SBn Me	NMR1: 7.52 (1H, s), 4.47 (2H, s), 3.34 (3H, s); MP: 146-148		
47	2	Ph O N	NMR2: 8.18 (1H, d, J=7.8Hz), 3.93 (3H, s), 3.60-3.51(4H,m); MP: 163-166	Fum MeCN	1
48	2	PhN-Bn	NMR1: 7.61 (1H, dd, J=8.3, 2.0 Hz), 3.99 (3H, s), 3.53 (2H, s); MP: 177-179		·
49	2	Ph ∕CO₂Me	F:407		
50	18	Ph ∕CO₂H	NMR2: 8.05 (1H, t, J=7.8Hz), 570 (1H, d, J=8.3Hz), 3.91 (3H, s); MP: 224-226		
51	2	Ph CO ₂ Me	F: 483		o
52	18	Ph CO ₂ H	NMR2: 12.93 (1H, s), 6.46(1H, d, J=8.8Hz), 3.88 (3H, s); MP: 208-209		2
53	5	Ph	F:421		
54	18	Ph ↓CO₂H	NMR2: 8.03 (1H, t, J=7.8 Hz), 3.93 (3H, s), 3.07 (1H, dd, J=16.1, 6.9 Hz); MP: 181-182		
55	5	Ph H N NMe ₂	NMR2: 5.61 (1H,d,J=7.8Hz), 3.92 (3H, s), 2.36 (6H,s); MP: 185-187	1.5 Fum	
56	5	OPh NMe	NMR2: 8.16 (1H,d,J=7.8Hz), 3.83 (6H, s), 2.28 (3H,s); MP: 206-209	2 Fum	
57	5	OPh NO	NMR2: 8.17 (1H,d,J=7.3Hz), 4.31-4.27 (2H,m) 3.84 (6H, s); MP: 141-142	Ox	
58	5	Ph =N	NMR2: 6.46 (1H, d, J= 8.8 Hz), 3.89 (3H, s), 3.83 (3H, s); MP: 138-139		
59	5	Ph s	NMR2: 7.12 (1H, d, J= 8.3 Hz), 6.63 (1H, d, J= 7.6 Hz), 3.94 (3H, s), 3.85 (3H, s); MP: 125-126		
60	5	BnO	F: 532		

[0090]

BNSDOCID: <_JP____2004203871A__I_>

【表3】

61	5	SMe	NMR1: 8.10 (1H, d, J=7.9 Hz), 4.00 (3H, s), 3.06 (1H, m); MP: 112-113	
62	2	MeO ₂ C N-Bn	NMR1: 7.02 (1H, d, J=8.4 Hz), 4.00 (3H, s), 3.51 (2H, s)	
63	18	HO ₂ C N-Bn	NMR2: 12.52 (1H,s),7.35-7.23 (5H, m), 3.93 (3H, s); MP: 237-240	
64	5	O_N-\O_N-Bn	NMR1: 4.03 (3H, s), 3.70-3.68 (4H, m), 2.16-2.12 (2H,m); MP: 212-214	
65	5	ONO	NMR2: 7.85 (1H, dd, J=7.3,1.9 Hz), 4.28(2H,d,J=5.4Hz), 3.91 (3H, s); MP:170-173	Ox
66	5	Ph N=	NMR1: 7.92 (1H, d, J=2.0 Hz), 6.36 (1H, d, J=7.3Hz), 4.13 (3H, s); MP: 167-169	
67	25	Ph $N-CH_2$ N	NMR1: 7.03 (1H, d, J=8.3Hz), 3.99 (3H, s), 3.54 (2H,s); MP: 189-190	
68	10	Ph_N-CH ₂ -cHex	NMR1: 8.02 (1H, dd, J=6.8, 1.9 Hz), 4.00 (3H, s), 2.14 (2H, d, J=6.9Hz); MP: 148-150	
69	1	Ph NO	NMR2: 8.02 (1H, m), 5.20 (1H, td, J= 8.8, 5.4 Hz), 3.93 (3H, s); MP: 169-171	Ox
70	5	Ph N OMe	NMR1: 6.98 (1H,d,J=8.8Hz), 6.40 (1H,d,J=7.9Hz), 3.95 (3H,s,); MP: 144-146	

30

10

20

【0091】 【表4】

Ex	Syn	R ³	R ⁴	Dat	Sal
18	18		−CH ₂ CO ₂ H	F: 447 MP: 187-188	
19	19	-(CH ₂) ₂ OMe	\rightarrow	NMR1: 7.85 (1H, t, J=7.8 Hz), 3.94 (3H, s), 3.59 (2H, t, J=6.4 Hz); F: 385	

40

[0092]

BNSDOCID: <JP____2004203871A__i_>

【表5】

71	19	~\^\0\	−iBu	NMR2: 3.83 (3H, s), 3.06- 2.98 (3H,m) 0.72 (3H,d, J= 6.8Hz); MP: 187-192	Ox	
7 2	19	~\^\O\		F: 468 MP: 164·166	Ox	
73	19		11 1	F: 531 MP: 137-138		40
74	2		−CH ₂ CO ₂ Me	F: 461		10
75	2		~\^N_O	NMR2(120°C): 7.50 (1H,dd, J= 6.3, 1.0Hz), 5.40(1H,m), 3.82 (3H, s); MP: 125-127		
76	19		N	F: 481; MP: 139-141		
77	19			F: 530; MP: 148-150		20
78	21		N _O	F: 496; MP: 153-154		
79	19		√N CI	EI: 513; MP: 133-134		
80	19		NNNN	F: 578; MP: 161-164		30
81	19 & 18		N (CH ₂) ₂ CO ₂ H	F: 552; MP: 117-120		00
82	5	-(CH ₂) ₂ OMe	SMe	NMR1: 7.81 (1H, m), 3.95 (3H, s), 3.68-3.83 (2H, m); F: 431		
83	5	~\^\O	NBn	NMR2(120°C): 7.05 (1H, d, J= 8.0 Hz), 4.61 (1H, brs), 3.83 (6H, s); F: 531		
84	5		O-N NMe	F:529 MP:149-153	Ox 1.5 H ₂ O	40

[0093]

【表 6 】

Ex	Syn	R ⁵	Dat	Sal
2	2	4-OMe-Ph	NMR1: 7.84 (1H, t, J=7.8 Hz), 3.96 (3H, s), 3.78 (2H, s); MP: 169-172	
3	3	NMe ₂	NMR2: 3.85(3H,s), 3.82(3H, s), 3.13-3.16(4H,m), 2.79(6H,s); MP:136-137	2 Ox
20	20	N _O -	NMR2: 8.32(1H, s), 7.90(1H, s), 3.88 (3H, s), 3.83 (3H, s); MP:160-161	
21	21	4-NH ₂ -Ph	NMR2: 8.28-8.30 (2H, m), 3.87 (3H, s), 3.83 (3H, s); F: 421	1.5 H ₂ O
22	22	4-Ac-Ph	NMR2: 4.62 (2H, br s), 3.85 (3H, s), 2.98-3.03 (4H, m); MP: 164-165	
32	32	N CI N	NMR1: 8.10 (1H, d, J=6.3 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.7 Hz), 6.43 (1H, d, J=6.3 Hz); MP: 98-100	H₂O
33	33	4-CONH₂-Ph	NMR2: 3.85 (3H, s), 7.03 (1H, br s), 7.68-7.79 (5H, m); MP: 237-240	
34	34	NHCO-(NH	NMR2: 1.44-1.54 (2H, m), 3.85 (3H, s), 9.59 (1H, s); MP: 217-219	
35	35	Co	NMR1: 6.97 (1H,d,J=8.3Hz), 6.69-6.71 (1H,m), 3.20-3.30 (4H,m); MP: 176-178	
36	36	\(\mathcal{O}\)\(\mathcal{N}\)\(\text{O}\)	NMR2: 3.69-3.73 (6H, m), 3.85 (3H, s), 6.85-6.91 (4H, m); MP: 129-130	
37	37	4-(NHSO₂Me)-Ph	NMR2: 2.88 (3H, s), 3.82 (3H, s), 9.28 (1H, s); MP: 168-170	
38	38	CONHCH2CO2H	NMR2: 3.82 (3H, s), 8.55 (1H, t, J=5.8 Hz), 12.50 (1H, br s); MP: 114-117	H₂O
39	39	N CI	NMR1: 8.11 (1H,d,J=1.5Hz), 6.98 (1H,d,J=8.3Hz), 3.69·3.80 (4H,m); MP: 160·162	
40	40	N _N	NMR1: 8.63 (1H, s), 8.26 (1H, d, J=6.3 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.3 Hz); MP: 138-139	

10

20

30

40

[0094]

【表7】

41	41	Ti 1	NMR2: 3.65-3.72 (4H, m), 3.82 (3H, s), 4.80 (1H, t, J=5.4 Hz); MP: 111-113		
42	42		NMR1: 6.66 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.97 (3H, s), 3.95 (3H, s), 2.91 (6H, s); MP: 144-147	2 Ox	
43	43	ONH	NMR2: 3.82 (3H, s), 3.84 (3H, s), 7.68-7.72 (2H, m); MP: 155-158	4 HCl 3 H ₂ O	10
85	2	4-NMe ₂ -Ph	NMR1: 7.78(1H, dd, J= 8.3, 1.0 Hz), 3.96(3H, s), 2.53(3H,s); MP: 161-163		
86	5	N _O -	NMR2: 3.85(3H,s), 3.82(3H,s), 3.05-3.08(4H,m), 2.79(6H,s); MP: 159-161		
87	5	ZZ	NMR2: 8.36 (1H, d, J=0.9 Hz), 7.09 (1H, d, J= 8.0 Hz), 3.86 (3H, s), 3.82 (3H, s); MP: 122-124		
88	5	_=Z	NMR2: 8.19 (2H, d, J= 5.9 Hz), 3.86 (3H, s), 3.82 (3H, s), 3.45-3.52 (4H, m); MP: 155-156		20
89	5	2-CI-4-OMe-Ph	NMR2: 7.15 (1H, d, J = 9.0 Hz), 7.05 (1H, d, J = 3.0 Hz), 6.91 (1H, dd, J = 9.0, 3.0 Hz); MP: 155-156		20
90	5	4-CN-Ph	NMR2: 8.06(1H,d,J=7.8Hz), 3.85 (3H,s), 3.47-3.54(4H,m); MP: 146-148		
91	5	4-CO₂Et-Ph	NMR2: 3.86(3H, s), 3.45-3.51(4H, m), 1.29(3H, t,J=7.3Hz); MP: 112-114		
92	10	-CH ₂ -(2-OH-3-OMe-Ph)	NMR1: 7.54 (1H,dd, J=8.3, 2.0 Hz), 3.78 (2H, s), 2.76-2.66 (4H,m); MP: 155-158		
93	10	N-Ac	NMR1: 6.97 (1H,d,J=8.3Hz), 3.98 (3H, s), 2.09 (3H, s); MP: 120-122		30
94	5& 20	NMe	NMR2: 3.86 (3H, s), 3.83 (3H, s), 2.75 (3H, d, J= 4.4 Hz); F: 530	2 HCl 2 H₂O	
95	5& 20	CONH-(CH ₂) ₂ NMe	NMR2: 8.67 (1H, t, d= 5.4 Hz), 3.86 (3H, s), 3.83 (3H, s), 2.82 (3H, s), 2.80 (3H, s); F: 518	2 HCl 2 H₂O	
96	3	4-NHAc-Ph	NMR2: 1.99 (3H, s), 3.85 (3H, s), 9.71 (1H, s); MP: 201-203		40
97	3	4-(NHCO-Ph)-Ph	NMR2: 3.82 (3H, s), 6.98 (2H, d, J=9.3 Hz), 10.07 (1H, s); MP: 169-171		10
98	37	4-(NHSO ₂ -Ph)-Ph	NMR2: 3.82 (6H, s), 6.80-6.85 (2H, m), 9.85 (1H, s); MP: 187-189		

[0095]

【表 8 】

			17) (DO: 1 10 /OTT + 1 5 4 TT)	
l			NMR2: 1.19 (6H, t, J=7.4 Hz),	
99	5	MITCO (CFT / VIE)	2.72-2.75 (2H, m), 10.02 (1H, s); MP:	UX
		NHCO-(CH ₂) ₂ NEt ₂		
			NMR2: 3.86 (3H, s), 6.99 (2H, d,	
00	18	4-CO ₂ H-Ph	J=9.3 Hz), 12.32 (1H, br s); MP:	i i
		-	209-211	
		. 611.51	NMR2: 3.84 (3H, s), 6.82 (2H, d,	
101	5	4-OH-Ph	J=8.8 Hz), 8.88 (1H, s); MP: 177-179	
			NMR2: 3.86 (3H, s), 7.04 (2H, d,	
102	5	4-NO ₂ -Ph	J=9.2 Hz), 8.06-8.10 (3H, m); MP:	
102		7 1102 1 11	142-144	
		N	NMR1: 7.05 (1H, d, J=9.8 Hz), 6.98	
103	5	N., N	(1H, d, J=8.3 Hz), 6.89 (1H, d, J=9.3	
707		OMe	Hz), 4.04 (3H, s); MP: 171-172	
		OMe	NMR1: 7.58 (1H, dd, J=8.3, 2.0 Hz),	
104	5		6.98 (1H, d, J=8.3 Hz), 3.85 (3H, s),	
		N N	3.40-3.28 (4H, m); MP: 158-159	
		9 0.	NMR1: 7.01 (1H,m), 6.98 (1H,d,	
105	5	ا مرم کرا	J=8.3Hz), 3.56-3.61 (4H,m); MP:	
105	-	N-"	141-143	
	 		NMR1: 6.98 (1H,d,J=8.8Hz), 3.86	
106	5	3-Cl-4-OMe-Ph	(3H,s), 3.13-3.24 (4H,m); MP:	
100			158-159	
	┢	\ N _{>}	NMR1: 7.57 (1H, dd, J=8.3, 2.4 Hz),	
107	5	N N	6.94 (1H, d, J=9.7 Hz), 3.86-3.74	
		CI	(4H, m); MP: 161	
	T_	4 A - 2 OF Db	NMR2: 2.52 (3H, s), 3.82 (3H, s),	
108	5	4-Ac-3-CF ₃ -Ph	7.83 (1H, d, J=8.7 Hz); MP: 142-143	ļ
			NMR1: 6.97 (1H,d,J=8.3Hz), 3.85	
109	5	3-F-4-OMe-Ph	(3H,s), 3.13-3.24 (4H,m); MP:	
			155-156	
	1	V NI	NMR1: 6.97 (1H, d, J=8.7 Hz), 6.71	1
110	5		(1H, d, J=8.8Hz), 3.90 (3H, s),	
		OMe	3.24-3.11 (4H, m); MP: 179-181	
			NMR1: 8.74 (1H, dd, J=4.4, 1.5 Hz),	
111	5		3.97 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.50-3.38	
		, N,	(4H, m); MP: 144-145	
	T	VVO)	NMR2: 3.85 (3H, s), 4.03-4.21 (4H,	
112	5		m), 6.46-6.49 (2H, m); MP: 187-188	
		~ 0		
			NMR2: 3.85 (3H, s), 7.05-7.10 (5H,	1
113	5	4-SO ₂ NH ₂ -Ph	m), 7.65 (2H, d, J=9.3 Hz); MP:	
			213-214	
114	3	4-Ac-3-OH-Ph	NMR2: 2.49 (3H, s), 3.86 (3H, s),	
1 ' '	' '	47,000,011111	12.76 (1H, s); MP: 135-137	

[0096]

10

20

30

	_	
*	Q	- }

	4				
115	5	CN	NMR1: 8.43 (1H, d, J=1.9 Hz), 3.90 (3H, s), 3.87-3.82 (4H, m); MP: 162-163		
116	18	OCH ₂ CO ₂ H	NMR2: 3.84 (3H, s), 4.58 (2H, s), 12.90 (1H, br s); MP: 143-145	H ₂ O	
117	5	NO ₂	NMR1: 9.04 (1H, d, J=2.9 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.3 Hz), 6.61 (1H, d, J=9.2 Hz); MP: 183-184		10
118	3	NHCO(CH ₂) ₂ CO ₂ Me	NMR2: 2.56-2.59 (4H, m), 3.59 (3H, s), 9.78 (1H, s); MP: 140-142		
119	5	N CI	NMR1: 6.52 (1H, d, J=8.3 Hz), 3.99 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.75·3.68 (4H, m); MP: 107·109		
120	5	CI N	NMR1: 8.15 (1H,d,J=2.4Hz), 6.97 (1H,d,J=8.3Hz), 3.55-3.64 (4H,m); MP: 140-142		
121	5	S N	NMR1: 7.09-7.13 (1H,m), 6.98 (1H,d, J=8.3Hz), 3.79-3.83 (4H,m); MP: 172-173		20
122	27	OoN	NMR2: 1.71-1.76 (4H, m), 3.82 (3H, s), 4.26 (2H, t, J=4.9 Hz); MP: 161-165	1.5 Ox	
123	35	2-Cl-4-Ac-Ph	NMR1: 7.04 (1H,d,J=8.3Hz), 6.97 (1H,d,J=8.3Hz), 2.56 (3H,s); MP: 164-165		
124	18	(CH ₂) ₂ CO ₂ H	NMR2: 12.06 (1H,s), 7.53 (1H,d, J=7.4Hz), 2.73 (2H,t,J=7.6Hz); MP: 169-171		30
125	18	CO ₂ H	NMR2: 12.56 (1H, br), 8.65 (1H, d, J=2.0 Hz), 7.09 (1H, d, J=8.3 Hz); MP: 220-222		
126	5	CO ₂ Me	NMR1: 8.81 (1H, d, J=2.5 Hz), 3.98 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.88 (3H, s); MP: 157-159		
127	5	CONHCH ₂ CO ₂ Et	NMR2: 1.20 (3H, t, J=6.9 Hz), 3.82 (3H, s), 8.63-8.66 (1H, m); MP: 83-85		
128	18	O(CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR2: 1.59-1.73 (4H, m), 3.85 (3H, s), 12.02 (1H, s); MP: 79-81	H ₂ O	4(
129	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 2.32-2.39 (2H, m), 3.85 (3H, s), 12.11 (1H, br s); MP: 123-125		

[0097]

BNSDOCID: <JP____2004203871A__I_>

【表10】

				
130	35		NMR1: 7.98 (1H,s), 6.98 (1H,d, J=8.3Hz), 3.28·3.41 (4H,m); MP: 151·153	
131	33		NMR2: 7.78 (1H, br), 7.16 (1H, br), 6.88 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.87 (3H, s); MP: 243-244	
132	18		NMR2: 1.36-1.44 (2H, m), 3.85 (3H, s), 11.98 (1H, s); MP: 91-93	H ₂ O
133	3	4-CH₂OH-Ph	NMR2: 3.82 (3H, s), 4.39 (2H, d, J=5.9 Hz), 4.96 (1H, t, J=5.9 Hz); MP: 150-152	
134	5	Y CI N⊗N	NMR1: 8.41 (1H, s), 6.98 (1H, d, J=8.3 Hz), 3.98 (3H, s); MP: 119·120	
135	27	4-Ac-3-OMe-Ph	NMR2: 2.44 (3H, s), 3.88 (3H, s), 6.53 (1H, s); MP: 117-118	0.5 H ₂ O
136	5	H N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	NMR2: 4.09 (2H, S), 10.23 (1H, s), 16.22 (1H, br); MP: 217-219	0.5 H ₂ O
137	5	N Br	NMR1: 6.55 (1H, d, J=8.3 Hz), 4.00 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.75-3.66 (4H, m); MP: 144-145	
138	5	TN H	NMR1: 7.32 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.96 (3H, s), 3.94 (3H, s), 3.31-3.18 (4H, m); MP: 193-194	
139	5	N _{Br}	NMR1: 8.21 (1H, d, J=2.4 Hz), 3.98 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.70-3.64 (4H, m); MP: 127-128	
140	18	NHCO(CH ₂) ₂ CO ₂ H	NMR2: 3.85 (3H, s), 9.75 (1H, s), 12.09 (1H, br); MP: 167-170	
141	18	O(CH ₂) ₆ CO ₂ H	NMR2: 1.28-1.43 (4H, m), 3.85 (3H, s), 11.97 (1H, br s); MP: 102-109	H ₂ O
142	5	N O(CH ₂) ₂ NMe ₂	NMR2: 4.53 (1H, t, J=4.9 Hz), 3.88 (3H, s), 3.83 (3H, s), 3.31-3.18 (4H, m), 2.81 (6H, s); MP: 180·181	1.5 Ox
143	5	2-OMe-Ph	NMR2: 3.79 (3H, s), 3.85 (3H, s), 6.87-7.02 (4H, m); MP: 162-163	
144	5	3-OMe-Ph	NMR2: 3.72 (3H, s), 3.85 (3H, s), 6.48-6.50 (1H, m); MP: 180-181	
145	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 1.91 (2H, quintet, J=6.8 Hz), 3.85 (3H, s), 12.12 (1H, br s); MP: 109-112	

[0098]

10

20

30

【表 1 1 】

146	18	O(CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR2: 1.60-1.75 (4H, m), 3.85 (3H, s), 12.03 (1H, br); MP: 119-120	H ₂ O	
147	18	O(CH ₂) ₅ CO ₂ H	NMR2: 1.37-1.45 (2H, m), 3.85 (3H, s), 11.98 (1H, s); MP: 97-99		
148	18	(CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR2: 11.97 (1H,s), 7.52 (1H,d, J=7.4Hz), 2.22 (2H,t,J=6.9Hz); MP: 159·161		10
149	18	N-O (CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 6.13 (1H, d, J=7.3 Hz), 3.87 (3H, s), 3.83 (3H, s), 2.21 (1H, t, J=7.6 Hz); MP: 182-185		
150	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR1: 7.93 (1H, d, J=2.9 Hz), 3.97 (3H, s), 3.94 (3H, s), 2.57 (1H, t, J=7.1 Hz); MP: 122-124		
151	27	O(CH ₂) ₂ NEt ₂	NMR2: 1.22 (6H, t, J=7.3 Hz), 3.45·3.48 (2H, m), 3.82 (3H, s); MP: 97-99	Ox H ₂ O	·
152	18	(CH ₂) ₂ CO ₂ H	NMR1: 6.97 (1H,d,J=8.8Hz), 6.63 (1H,d,J=8.8Hz), 2.61 (2H,t,J=7.3Hz); MP: 190-191		20
153	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 1.97 (2H, quintet, J=6.8 Hz), 3.82 (3H, s), 12.11 (1H, s); MP: 133-134		
154	18	O(CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR2: 1.66·1.80 (4H, m), 3.82 (3H, s), 12.01 (1H, s); MP: 176·178		
155	18	O(CH ₂)₅CO ₂ H	NMR2: 1.42-1.50 (2H, m), 3.82 (3H, s), 12.11 (1H, br); MP: 129-130		30
156	18	(CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR1: 6.96 (1H,d,J=8.3Hz), 6.62 (1H,d,J=8.8Hz), 2.36 (2H,t,J=6.8Hz); MP: 158-160		
157	33	4-(CONHMe)-Ph	NMR2: 2.75 (3H, d, J=3.5 Hz), 3.85 (3H, s), 8.13-8.18 (1H, m); MP: 140-141		
158	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR1: 7.14 (1H, d, J=8.8 Hz), 4.00 (3H, s), 3.95 (3H, s), 2.65 (1H, t, J=7.1 Hz); MP: 189-191		40
159	36	CNO	NMR2: 1.45-1.52 (2H, m), 3.85 (3H, s), 6.83-6.88 (4H, m); MP: 135-137	0.5 H ₂ O	

[0099]

BNSDOCID: <JP____2004203871A_I_>

【表 1 2】

160	5	4-NEt ₂ -Ph	NMR2: 1.30 (6H, t, J=7.0 Hz), 3.23 (4H, q, J=7.0 Hz), 3.82 (3H, s); MP: 84-87	
161	33		NMR2: 2.95 (6H, s), 3.82 (3H, s), 7.32 (2H, d, J=8.3 Hz); MP: 81-83	H ₂ O
162	27	11 1	NMR2: 2.80 (6H, br s), 3.85 (3H, s), 6.85-6.95 (4H, m); F: 505	Ox H ₂ O
163	27		NMR2: 2.71 (3H, s), 3.82 (3H, s), 4.04 (2H, t, J=5.3 Hz); MP: 183 (dec)	Ox H ₂ O
164	27	ON	NMR2: 1.33·1.42 (2H, m), 3.82 (3H, s), 4.52 (1H, d, J=3.9 Hz); MP: 143·144	
165	5	O(CH ₂) ₂ NMe ₂	NMR2: 6.80 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.85 (3H, s), 3.82 (3H, s), 2.78 (6H, s); MP: 114-115	Ox H ₂ O
166	42	O(CH ₂) ₂ NEt ₂	NMR1: 3.97 (3H, s), 3.95 (3H, s), 3.59-3.54 (4H, m), 1.07 (6H, t, J=7.2 Hz); F: 520	HCl 2 H ₂ O
167	42	O(CH ₂) ₂ NMe ₂	NMR2: 7.28 (1H, d, J=1.9 Hz), 3.87 (3H, s), 3.82 (3H, s), 2.80 (6H, s); MP: 195-198	Ox 0.5 H ₂ O
168	42	OCH ₂ CO ₂ Et	NMR2: 6.97 (1H, d, J=8.6 Hz), 4.71 (2H, s), 1.31 (3H, t, J=7.3 Hz); MP: 140-142	
169	18	OCH ₂ CO ₂ H	NMR2: 4.74 (2H, s), 3.86 (3H, s), 3.82 (3H, s), 3.35-3.25 (4H, m); MP: 198-200	
170	18	O(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR1: 6.97 (1H, d, J=8.3 Hz), 3.96 (3H, s), 3.94 (3H, s), 2.63 (2H, t, J=7.4 Hz); MP: 153-154	
171	42	Non	NMR2: 7.35 (1H, dd, J=9.0, 3.4 Hz), 4.19 (2H, t, J=5.4 Hz), 2.78-2.76 (4H, m); MP: 163-165	Ox 0.5 H ₂ O
172	27	O	NMR2: 3.82 (3H, s), 5.09 (2H, s), 6.94 (4H, s); MP: 137-139	
173	27	O~NOH	NMR2: 1.12-1.23 (2H, m), 3.82 (3H, s), 6.90-6.97 (4H, m); MP: 202-205	Ox 0.5 H ₂ O

10

20

30

_

40

[0100]

【表 1 3】

174	27	\bigcirc_{0} \setminus_{0} OH	NMR2: 2.15 (1H, br), 3.82 (3H, s), 4.23 (2H, t, J=5.3 Hz), ; F: 533	2 Ox	
175	27	O(CH ₂) ₂ OMe	NMR2: 3.30 (3H, s), 3.82 (3H, s), 4.00-4.02 (2H, m), ; MP: 104-108		
176	27	O	NMR2: 3.82 (3H, s), 5.12 (2H, s), 6.93 (4H, s); MP: 140-142		10
177	42		NMR2: 7.37 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 4.28 (2H, t, J=5.4 Hz), 3.85 (3H, s), 3.82 (3H, s); MP: 167-173	Ox 0.5 H ₂ O	
178	18	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NMR2: 8.76 (1H, d, J=8.8 Hz), 3.86 (3H, s), 3.83 (3H, s), 2.91 (3H, s); MP: 135-140	2 HCl 2 H ₂ O	
179	27	O THO	NMR2: 5.06 (2H, s), 6.94 (4H, s), 8.28 (1H, br s); MP: 147-148		20
180	27	O NO	NMR2: 3.82 (3H, s), 5.05 (2H, s), 8.19-8.23 (2H, m); MP: 182-183		
181	27		NMR2: 3.82 (3H, s), 4.13-4.16 (2H, m), 6.88-6.95 (4H, m); MP: 109-111	1.5 Ox	
182	27	0~~NO	NMR2: 2.15-2.23 (2H, m), 3.82 (3H, s), 6.96-7.02 (2H, m); MP: 213-217	2 HCl 1.5 H₂O	30
183	27	OMe ONOMe	NMR2: 3.28 (6H, s), 3.82 (3H, s), 4.16 (2H, t, J=5.4 Hz); F: 579	2 Ox	
184	27	O~NSO ₂	NMR2: 3.82 (3H, s), 4.00-4.05 (2H, m), 6.86 (2H, d, J=8.8 Hz); MP: 106-109	2 Ox 2 H ₂ O	
185	18	NH(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 1.93 (2H, t, J=6.9 Hz), 3.85 (3H, s), 5.51 (1H, br); MP: 165-170	3 НС1	
186	18	NMe(CH ₂) ₃ CO ₂ H	NMR2: 2.79 (3H, br s), 3.85 (3H, s), 12.06 (1H, s); MP: 138-139	H ₂ O	40

[0101]

BNSDOCID: <JP____2004203871A_I_>

【表 1 4】

Ex	Syn	NR ³ R ⁴	Dat	Sal
1	1	Ph -N_NH	NMR2: 7.63-7.73 (2H, m), 4.52 (1H, m), 2.77-3.33 (4H, m); MP: 180-181	0.5 Fum
44	44	Me -N_N-\(-NH ₂	NMR2: 8.09·7.93 (2H, m), 7.76·7.64 (2H, m), 1.02 (3H, d, J=6.3 Hz); MP: 205·210	2 HCl 2 H ₂ O
187	5	_NN	NMR2: 7.08 (1H, dd, J = 8.3, 3.0 Hz), 6.98-6.94 (2H, m), 4.08-4.01 (1H, m); MP: 147-148	
188	1	ON-N-Ph	NMR2: 7.93 (1H, t, J=7.8 Hz), 3.86 (3H, s), 2.09 (1H, m) MP: 173-176 (dec.)	Fum
189	3	Me -N_N-COMe Me	NMR2: 1.10-1.13 (3H, m), 1.31-1.37 (3H, m), 2.44 (3H, s); MP: 134-135	
190	18	Me (CH ₂) ₂ CO ₂ H	NMR2: 0.96-0.99 (3H, m), 3.82-3.84 (6H, m), 7.05-7.11 (2H, m); MP: 160-162	
191	1 18	Me (CH ₂) ₄ CO ₂ H	NMR2: 0.95-0.98 (3H, m), 1.93-1.96 (2H, m), 3.81-3.84 (6H, m); MP: 124-127	3 H ₂ O
192	2 5	Me N= CN Me	NMR2: 8.50 (1H, d, J=2.0 Hz), 3.83 (3H, s), 3.82 (3H, s), 1.33-1.14 (6H, m); MP: 93-99	
19:	3 36	Me -N_N-N-O Me	NMR1: 7.87-7.66 (3H, m), 3.06-3.03 (4H, m), 1.12-1.04 (3H, m); MP: 167-172	
19	4 21	$-N$ $\stackrel{{\circ}}{\circ}$ $-O$ $\stackrel{{\circ}}{\circ}$	NMR2: 3.81 (3H, s), 5.24 (2H, s), 8.58-8.60 (2H, m); MP: 171-174	

[0102]

10

20

30

【表 1 5 】

195	2	N N NH	NMR1: 7.86 (1H, t, J=7.8 Hz), 4.71-4.65 (1H,m), 3.91(3H,s); MP: 220-223	
196	2	Ph N	NMR1: 6.89 (1H, d, J=8.4Hz), 3.96 (3H, s), 3.63(1H,s); MP: 162-164	
197	2	-N N-	NMR1: 7.73 (1H, m), 3.92 (3H, s), 3.29 (2H, m), F: 432	
198	5	-v⊃-H-€	NMR1: 7.74 (1H, dd, J=8.3, 1.0 Hz), 4.68 (1H,m), 3.94 (3H,s); MP: 144-146	
199	5	N-CO-NEt ₂	NMR1: 7.78(1H, dd, J= 7.8, 0.9 Hz), 3.95 (3H, s), 1.16 (3H, t, J=6.8Hz); F: 480	
200	5	−N N-Bn	NMR1: 7.71 (1H, m), 3.94 (3H, s), 2.86 (1H, m); F: 432	
201	5	-N_N	NMR2: 3.01-3.12 (2H, m), 4.85-4.89 (2H, m), 8.39-8.42 (1H, m); MP: 77-79	

[0103]

10

【表 1 6】

$$R^{1}$$
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

Ex	Syn	R ¹	NR ³ R ⁴	Dat	Sal
23	23	(°C)	N H	NMR1: 7.77(1H, dd, J=7.8, 1.0 Hz), 5.76(1H, q, J=8.3 Hz), 4.29(4H, s); MP:115-117	
24	24	Me ₂ N O MeO	N H	NMR2: 8.00 (1H, dd, J= 7.8, 1.0Hz), 5.59(1H, q, J=8.3Hz), 2.42 (6H, s); MP: 155-157	Fum
25	25	N O MeO	HZ,	NMR1: 7.80 (1H, dd, J= 7.8, 1.0Hz), 5.71(1H, q, J=7.8Hz), 5.20 (2H, s); MP: 129-131	
26	26	MeO HO ₂ C^O	N H	NMR2: 12.95 (0.4H, brs), 5.60 (1H, q, J= 8.5 Hz), 3.83 (3H, s); MP: 184-185	
27	27	MeO Me ₂ N O	N H	NMR2: 5.59 (1H, q, J= 8.3 Hz), 3.81 (3H, s), 2.20 (6H, s); MP: 121-122	
28	28	MeO Ac-NH	N H	NMR2: 7.13 (1H, d, J= 8.8 Hz), 5.60 (1H, q, J= 8.3 Hz), 3.88 (3H, s), 2.11 (3H, s); MP: 175-176	
29	29	Et Et	N O	NMR1: 7.91 (1H, t, J=7.8 Hz), 5.73 (1H, q, J=8.3 Hz), 2.01 (2H, q, J=8.3 Hz); F: 37	1
30	30	MeO Me-NH	N O	NMR2: 5.56 (1H, q, J= 8.0 Hz), 3.82 (3H, s), 2.76 (3H, s); F: 374	Ox H ₂ O
31	31	MeO Me ₂ N	N O	NMR2: 5.61 (1H, q, J= 8.3 Hz), 4.01 (3H, s), 3.33 (6H, s); F: 388	HCl 2 H ₂ O
20:	2 23	MeO	N H	NMR2: 9.02 (1H, d, J= 8.8 Hz), 5.64 (1H, q, J= 8.8 Hz), 3.81 (3H, s); F: 345	HCI
20	3 23	MeO MeO	N H	NMR2: 9.05 (1H, d, J= 8.8 Hz), 5.63 (1H, dt, J= 8.3, 8.8 Hz), 3.83 (3H, s); F: 345	

10

20

30

40

[0104]

【表 1 7】

204	23		HZ,	NMR2: 9.11(1H, d, J=9.2Hz), 6.08 (2H, s), 5.65 (1H, dt, J=8.8, 9.2Hz); MP: 145-148		
205	5	BnO MeO	N H	F: 451		
206	5	MeO BnO	N H	F: 451		10
207	5	Me Me	N A	NMR1: 7.91 (1H, t, J=7.8 Hz), 5.76 (1H, q, J=8.3 Hz), 2.32 (3H, s); F: 343		
208	5	MeO O ₂ N	N A	FN: 388		
209	5	MeO Et		F: 500 MP: 154-157	Ox H ₂ O	20
210	5	MeO O	-N_N-{_}Ac	NMR1: 7.76 (1H, dd, J= 8.3, 1.0Hz), 2.53 (3H, s), 0.32-0.38 (2H, m); MP: 142-144		
211	5	MeO CI	-N_N-()-Ac	NMR1: 8.08 (1H, d, J= 2.5 Hz), 7.03 (1H, d, J=8.8Hz), 2.53 (3H, s); MP: 168-170		
212	5	MeO CHF ₂ O	-N_N-{_}-Ac	NMR1: 7.07 (1H, d, J= 8.8 Hz), 6.62 (1H, t, J=74.8Hz), 2.54 (3H, s); MP: 160-162		
213	5	MeO F	-N_N-(_)-Ac	F: 529 MP: 168-170		30
214	29	HO MeO	N H	F: 361		
215	29	MeO HO	N H	NMR1: 6.91 (1H, d, J= 8.2 Hz), 5.71(1H,s), 3.93 (3H, s)		
216	29	MeO H ₂ N	N H	F: 360		40
217	25	MeO N O	TY TY	NMR2: 8.64(1H, d, J=1.5Hz), 3.93 (3H, s), 2.04-1.94(1H,m) MP: 137-138		

【図面の簡単な説明】

[0105]

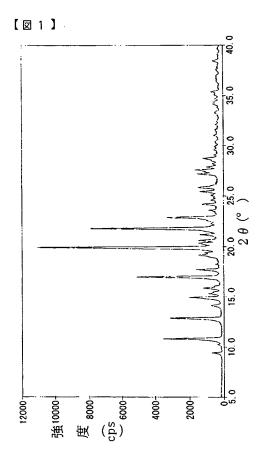
【図1】4(4(4〔6(8.4 ジメトキシフェニル)ピリシン 2 カルホニル〕ピペラシン 1 イル}フェニル)モルホリンのα型結晶の粉末X線回折図。

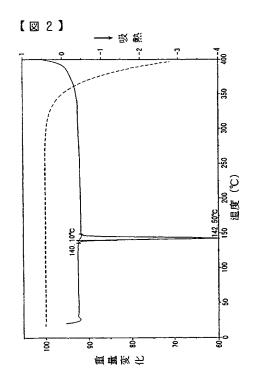
【図2】4 (4 {4 [6 (3.4 シメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル] ピペラジン 1 イ 50

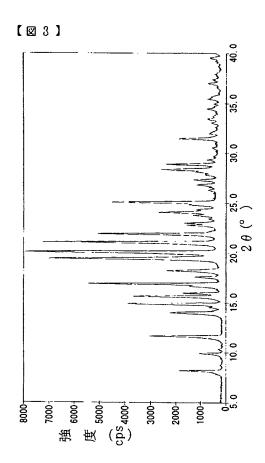
ル}フェニル)モルホリンのα型結晶の熱分析図。

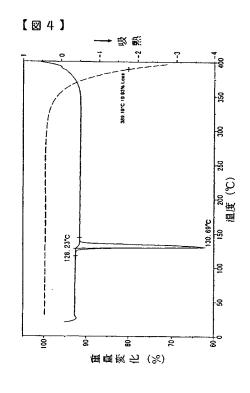
【図3】4 (4 (4 [6 (3.4° ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルホニル]ピペラジン 1 イル}フェニル)モルホリンの 8 型結晶の粉末 X線回折図。

【図4】4(4(4〔6(3.4 ジメトキシフェニル)ピリジン 2 カルボニル〕ピペラジン 1 イル}フェニル)モルホリンのB型結晶の熱分析図。









フロントペー	シの続き											-
(51)Int. C1. 7				FΙ						テー	マコード	(参考)
A 6 1 K	31/4523			A	61K	31/4	523					
A 6 1 K	31/4545			A	61K	31/4	545					
A61K	31/4725			Α	61K	31/4	725					
A 6 1 K	31/496			A	61K	31/4	96					
A 6 1 K				A	61K	31/4	97					
A 6 1 K				A	61K	31/5	01					
	31/5377				61K							
A61K					61K							
A 6 1 P					61P							
A 6 1 P					61P							
A61P					61P			1 1 1				
// C07D					07D							
					07D							
C07D					:07D							
C07D					207D							
C07D					.07D							
C07D												
C07D					07D							
C07D					07D							
C07D					07D			1 1 0	J			
C07D					CO7D			114.	<u>~</u>			
C07M	7:00			(C07M	1 1.0	30					
(72)発明者	貝沢 弘行											
	茨城県つくば市	御幸が丘	. 2	1 山	之内製	葉株式	会社内					
(72)発明者	宅和 知文											
	茨城県つくば市	御幸が丘	. 2	1 Ш	之内製	薬株式	会社内					
(72)発明者	塚本 一成											
	茨城県つくば市	御幸が丘	ı 2	1 山	之内製	葉株式	会社内					
(72)発明者	瀬尾 竜志											
	茨城県つくば市	御幸が丘	. 2	1 山	之内製	葉株式	会社内					
(72)発明者	八尋清											
	茨城県つくは市	御幸が丘	1 2	1 ш	之内製	薬株式	会社内					
(72)発明者	小林 幹											
	茨城県つくば市	御幸が丘	2	1 山	之内製	薬株式	会社内					
(72)発明者	竹内誠											
	茨城県つくば市	御幸が£	1 2	1 业	之内製	薬株式	会社内					
(72)発明者	吉田 信也											
	茨城県高萩市大	字赤浜等	F松久	保 1	60-	2 ш	之内製	葉株式	会社内	1		
(72)発明者	中村 はるか											
	茨城県つくば市	御幸が£	1 2	1 Ш	之内製	葉株式	会社内					
Fターム(参	考)4CO55 AAO1								CA01	DAO1		
		DB08										
	4C063 AA01		BB09	CC12	CC14	CC29	CC34	CC41	CC62	CC76		
		CC92										
	4C065 AA05					HHO1	JJ01	KK01	LL01	PP12		
	4C086 AA01											
	.000				C 4 00							

BC60 BC84 GA02 GA07 GA08 GA10 GA15 GA16 MA01 MA04

MA13 MA17 MA23 MA31 MA35 MA37 MA41 MA43 MA52 MA55 MA59 MA63 MA66 NA14 NA15 ZA59 ZC20